

第1章

国内外の出願・登録状況と 審査・審判の現状

1. 特許

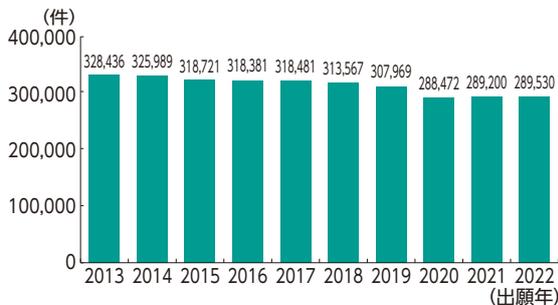
(1) 我が国における特許出願・審査請求等の推移及び特許審査の現状

① 特許出願件数とPCT国際出願件数

POINT

- 日本国特許庁への特許出願件数は、2020年以降横ばいで推移し、2022年は289,530件であった。[1-1-1図]
- 日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)の件数は、2022年は48,719件となり、依然として高い水準を維持。[1-1-2図]

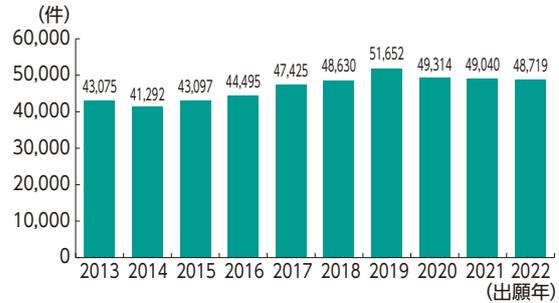
1-1-1 図【特許出願件数の推移】



(備考)・特許出願件数は、国内出願件数と特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)のうち国内移行した出願件数(基準日は国内書面の受付日)の合計数である。

(資料)・第2部第1章1.を基に特許庁作成。

1-1-2 図【PCT国際出願件数の推移】



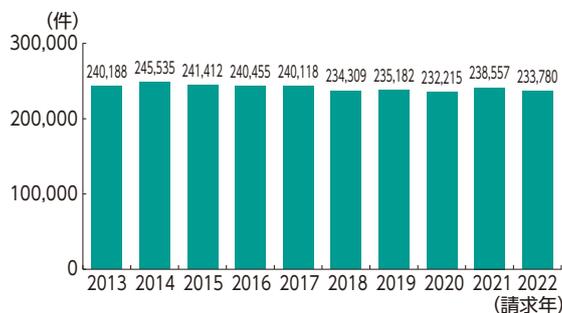
(資料)・第2部第3章1.を基に特許庁作成。

② 審査請求件数

POINT

- 審査請求件数は横ばいで推移しており、2022年は233,780件であった。

1-1-3 図【審査請求件数の推移】



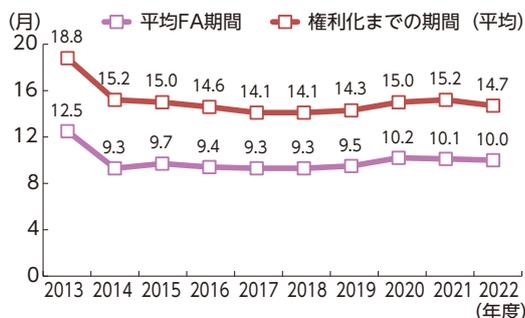
(資料)・第2部第1章1.を基に特許庁作成。

③審査の迅速化

POINT

特許庁は、一次審査通知までの期間に加え、権利化までの期間の短縮を求めるニーズの高まりを受け、2014年に10年目標として、2023年度末までに特許の「権利化までの期間¹」（標準審査期間）と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とするという目標を設定し、着実に取り組んでいる。2022年の年度平均は、それぞれ、14.7か月、10.0か月であった。

1-1-4図【特許審査の権利化までの期間と平均FA期間の推移】



(資料)・特許庁作成。

④特許審査実績

1-1-5図【特許審査実績及び最終処分実績の推移】

特許審査実績の推移

単位：件

実績	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
一次審査件数	239,236	232,701	227,293	222,344	232,070	242,626
再着審査件数	265,944	248,647	221,288	215,665	228,514	246,991
国際調査報告作成件数	45,948	47,934	51,666	50,338	48,502	49,154
国際予備審査報告作成件数	1,903	2,131	2,000	1,806	1,541	1,401
前置審査件数	17,248	15,247	15,266	15,696	15,269	17,612
合計	570,279	546,660	517,513	505,849	525,896	557,784

(備考)・前置審査件数は、前置登録件数、前置報告件数、前置拒絶理由件数の合計。

最終処分実績の推移

単位：件

実績	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
特許査定件数	183,919	177,852	167,945	164,846	172,996	187,794
拒絶査定件数	60,613	56,701	54,779	55,154	56,552	57,927
(うち戻し拒絶査定件数)	28,409	26,693	25,494	25,295	26,651	24,842
FA後取下げ・放棄件数	1,968	1,726	1,651	1,486	1,724	1,657
特許登録件数	199,577	194,525	179,910	179,383	184,372	201,420
特許査定率	74.6%	75.3%	74.9%	74.4%	74.8%	75.9%
拒絶査定率	25.4%	24.7%	25.1%	25.6%	25.2%	24.1%

(備考)・前置登録件数とは、前置審査の結果、拒絶査定を取り消して特許査定された件数。
 ・前置報告件数とは、前置審査の結果、拒絶査定を維持すべきと判断された件数。
 ・戻し拒絶査定件数とは、審査官の拒絶理由通知に対し、何ら応答されず拒絶査定された件数。
 ・FA後取下げ・放棄件数とは、一次審査着手後に出願の取下げ・放棄が行われた件数。
 ・特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + FA後取下げ・放棄件数)
 ・拒絶査定率 = (拒絶査定件数 + FA後取下げ・放棄件数) / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + FA後取下げ・放棄件数)

(資料)・特許庁作成。

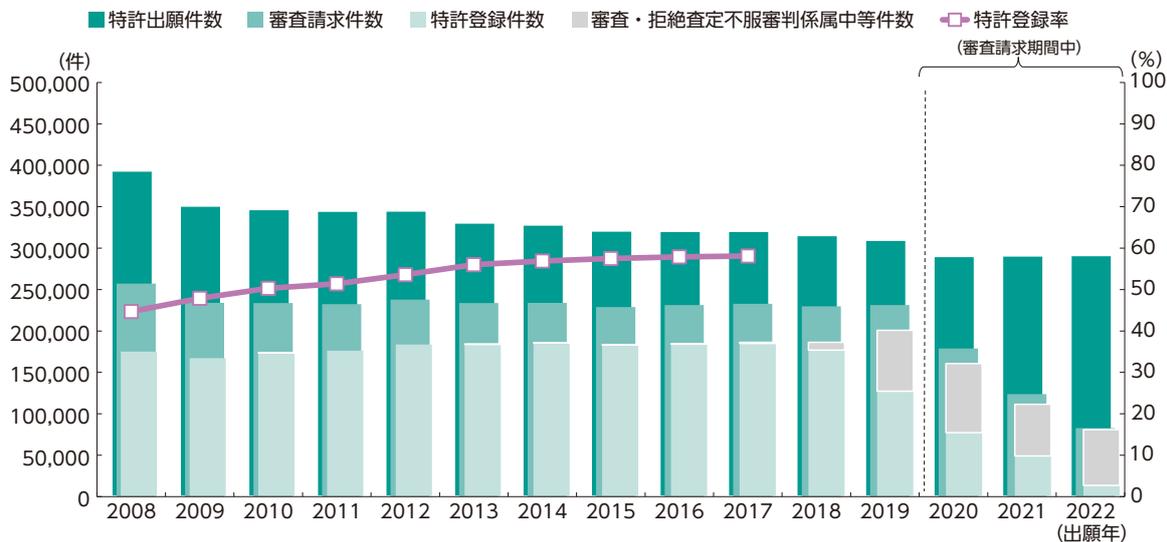
1 出願人が補正等を行うことに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く。

⑤出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等

POINT

- 出願年別で見ると、特許登録件数は17万件前後で推移。また、特許出願件数に対する特許登録件数の割合（特許登録率）は増加傾向。
- これらの傾向から、出願人による特許出願の厳選が進んでいることや、企業等における知的財産戦略において量から質への転換が着実に進んでいることが窺える。

1-1-6図【出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等の推移】



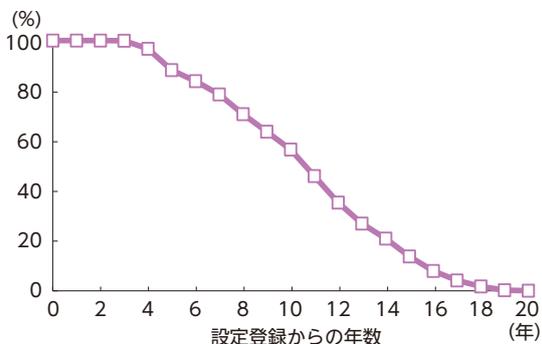
単位：件

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
特許出願件数	390,879	348,429	344,397	342,312	342,589	328,138	325,688	318,345	317,922	318,030	313,028	307,232	287,747	288,402	288,855
審査請求件数	257,116	233,901	233,780	232,471	237,906	233,708	233,963	228,917	231,357	232,911	229,747	231,261	178,927	123,813	82,614
特許登録件数	174,826	166,919	173,310	175,937	183,572	183,856	185,460	183,163	183,919	184,752	176,653	126,781	76,670	48,377	12,745

(備考) ・ 出願年別特許登録件数等は、特許権の存続期間の延長登録の出願の件数は含まれない件数。
 ・ 出願年別特許登録件数は、2023年4月25日時点での暫定値。
 ・ 2020-2022年の出願における出願年別審査請求件数は、2023年4月25日時点での暫定値。
 (資料) ・ 特許庁作成。

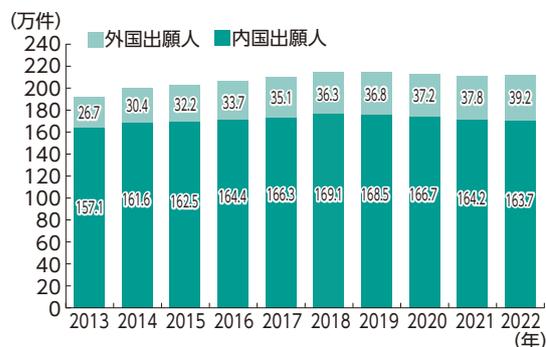
⑥特許権の現存率

1-1-7図【特許権の現存率】



(備考) ・ 現存率は、特許権の登録件数に対する現存件数の割合。
 ・ 2022年末時点の数字である。
 (資料) ・ 第2部第2章20.(2) を基に特許庁作成。

1-1-8図【内外国出願人別の現存特許権数の推移】



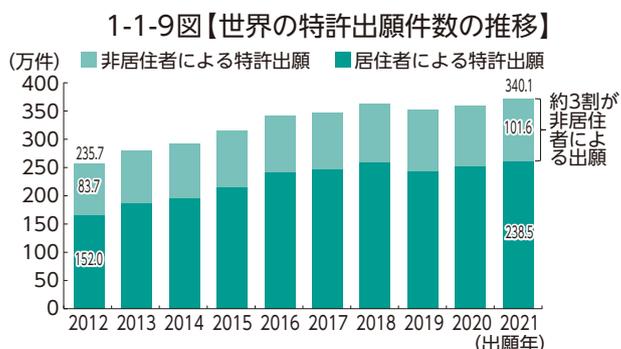
(備考) ・ 国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている。
 (資料) ・ 第2部第2章20.(1) を基に特許庁作成。

(2) 主要国・機関における特許出願・登録動向

① 世界の特許出願件数

POINT

● 世界の特許出願件数は、主に中国人による中国国家知識産権局への特許出願件数の増加により、居住者、非居住者ともに2012年以降増加傾向。



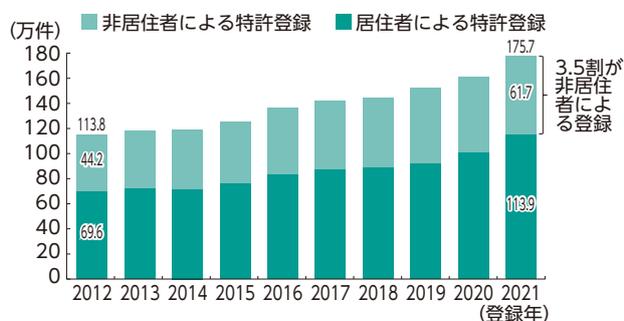
(資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

② 世界の特許登録件数

POINT

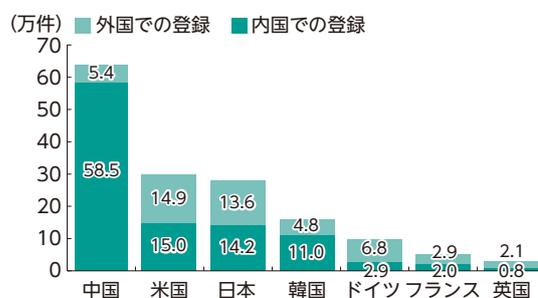
● 世界の特許出願件数の増加に伴い、世界の特許登録件数も増加傾向。[1-1-10図]
 ● 日本居住者による特許登録件数のうち、約半数は外国での登録であり、我が国企業の知財活動が国内のみならず外国でも広く行われていることを示している。[1-1-11図]

1-1-10図【世界の特許登録件数の推移】



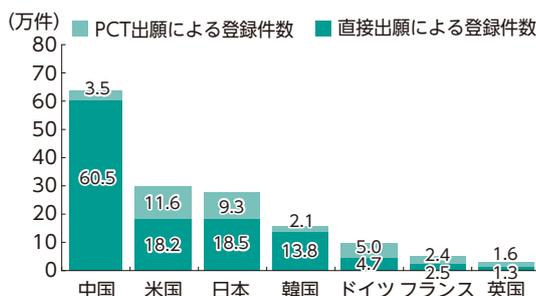
(資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-11図【出願人居住国別の世界での特許登録件数(外国/内国)(2021年)】



(備考)・居住国は筆頭出願人の居住国である。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-12図【出願人居住国別の世界での特許登録件数(PCT出願/直接出願)(2021年)】



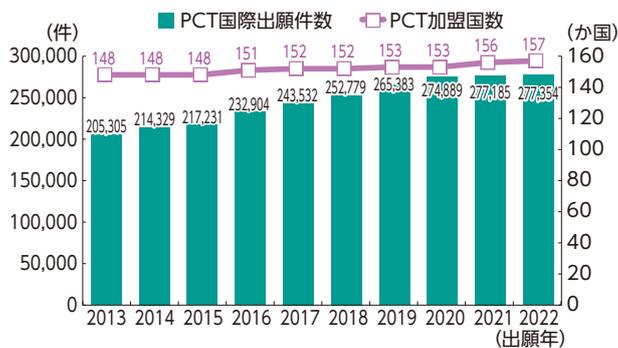
(備考)・居住国は筆頭出願人の居住国である。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

③世界のPCT国際出願件数

POINT

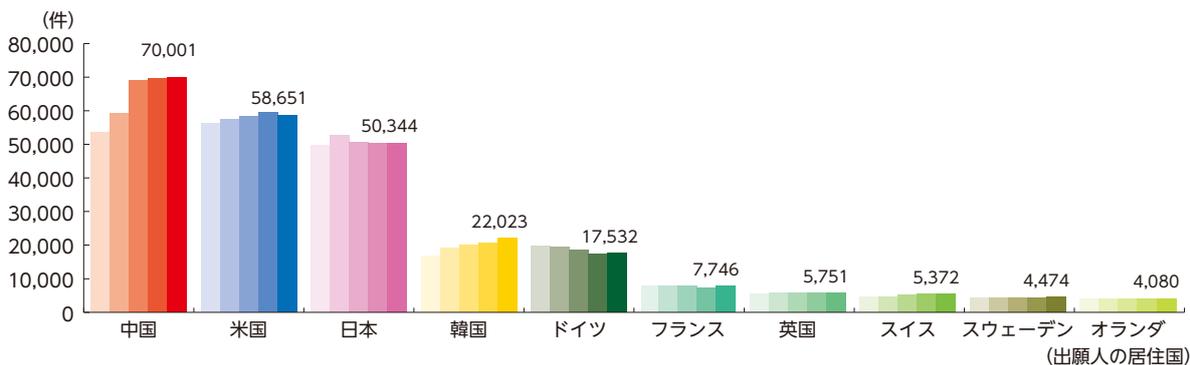
- PCT国際出願件数は2013年以降増加傾向にあり、2022年には277,354件となり、過去最高を記録。[1-1-13図]
- 日本からのPCT国際出願件数の増加の背景には、我が国企業等の活動が一層グローバル化したこと、PCT国際出願のメリットについて認識が高まってきたことなどがあると考えられる。[1-1-14図]
- 出願人居住国別の割合を見ると、2018年と2022年のいずれにおいても上位10か国で全体の88%以上を占めている。[1-1-15図]

1-1-13図【PCT加盟国数及びPCT国際出願件数の推移】



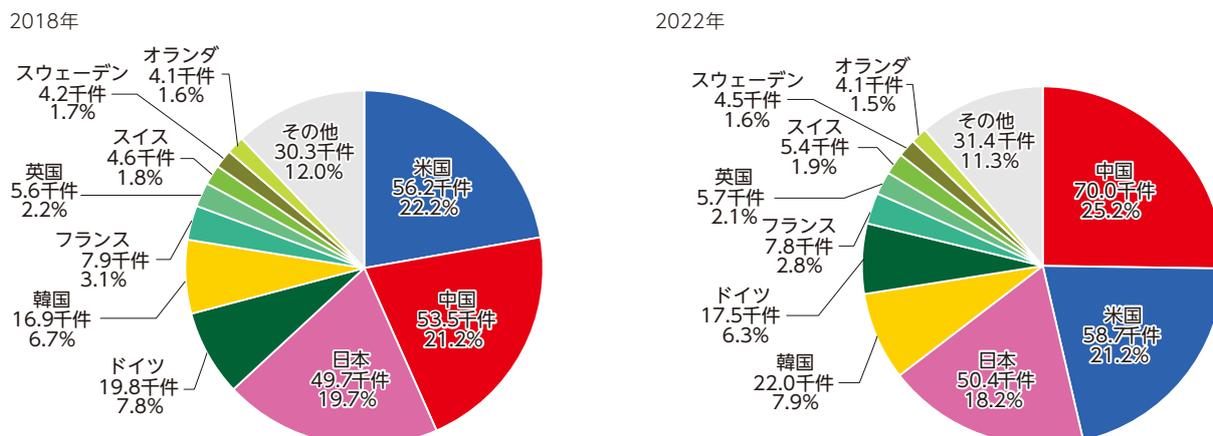
(資料)・WIPOウェブサイト及びWIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-14図【出願人居住国別のPCT国際出願件数の推移】



(備考)・各国のPCT国際出願件数は、左から2018-2022年の件数。
 ・各年の出願件数は国際出願日によるものであり、居住国は筆頭出願人の居住国である。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成。

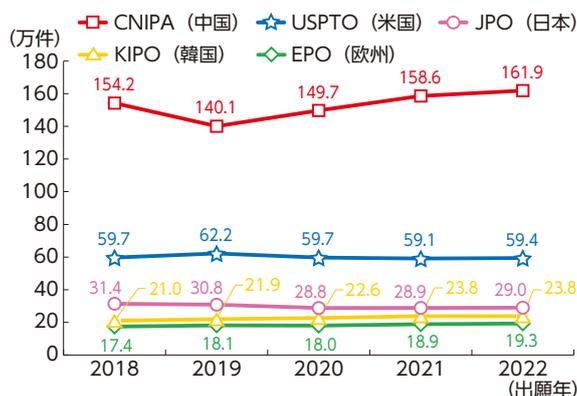
1-1-15図【出願人居住国別のPCT国際出願件数の割合（2018年と2022年の比較）】



(資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

④五庁における特許出願件数

1-1-16図【五庁における特許出願件数の推移】



(資料)・下記を基に特許庁作成。

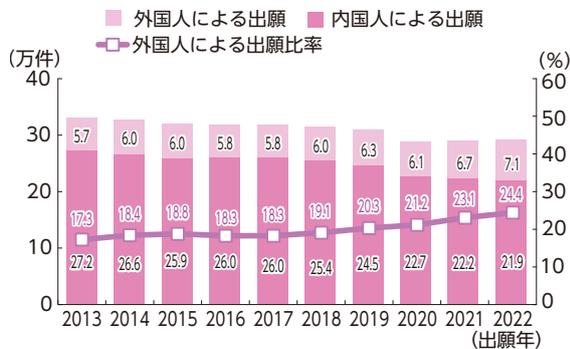
- 日本 第2部第1章1.
- 米国 USPTO提供資料(2018-2021年, 2022年暫定値)
- 欧州 EPOウェブサイトPatent Index 2022(European patent applications)
- 中国 CNIPAウェブサイト及びCNIPA Annual Report(2022年暫定値)
- 韓国 KIPOウェブサイト及び韓国提供資料(2022年暫定値)

⑤五庁における特許出願構造



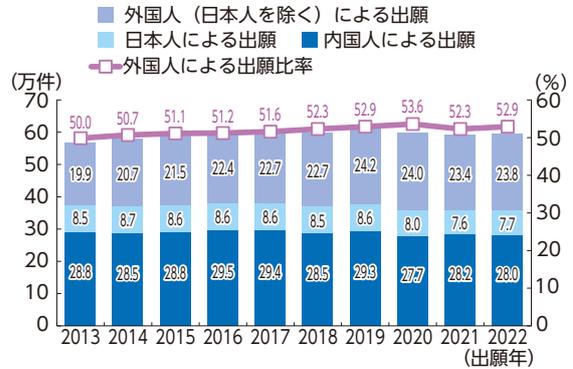
● JPO、CNIPA及びKIPOでは内国人による出願が多く、USPTO及びEPOでは外国人 (EPOの場合はEPC加盟国以外の出願人) による出願が50%を超えている。[1-1-17図]～[1-1-21図]

1-1-17図【JPOにおける特許出願構造】



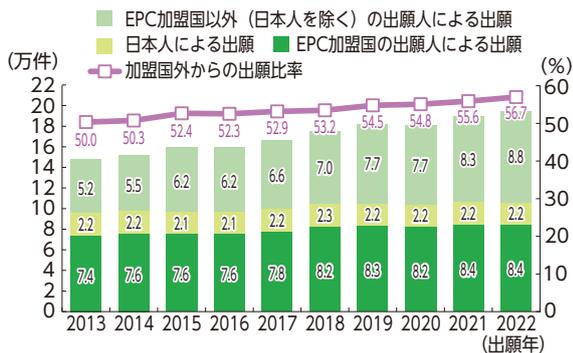
(備考)・国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている。
(資料)・第2部第2章4.(1)を基に特許庁作成。

1-1-18図【USPTOにおける特許出願構造】



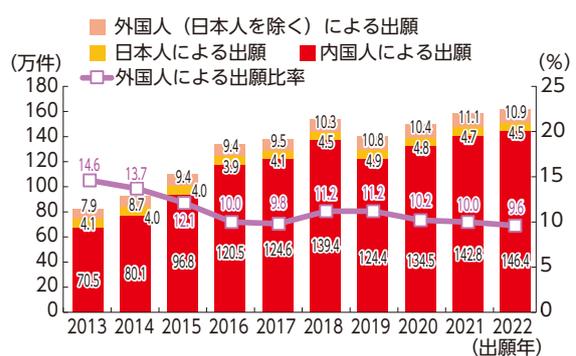
(備考)・Utility Patentが対象。
・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・USPTOウェブサイト(2013-2020年)及びUSPTO提供資料(2021年、2022年暫定値)を基に特許庁作成。

1-1-19図【EPOにおける特許出願構造】



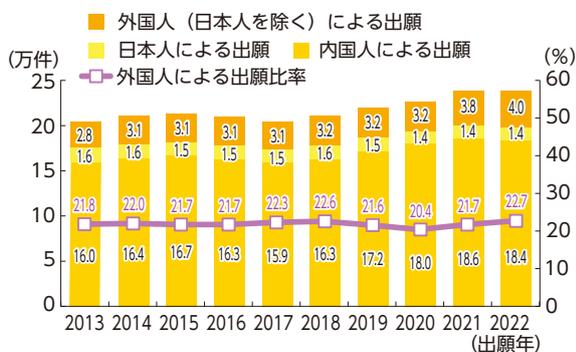
(備考)・EPC加盟国は各年末における加盟国。
・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・EPOウェブサイト Patent Index 2021及びEPO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

1-1-20図【CNIPAにおける特許出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・CNIPA Annual Reportを基に特許庁作成。

1-1-21図【KIPOにおける特許出願構造】



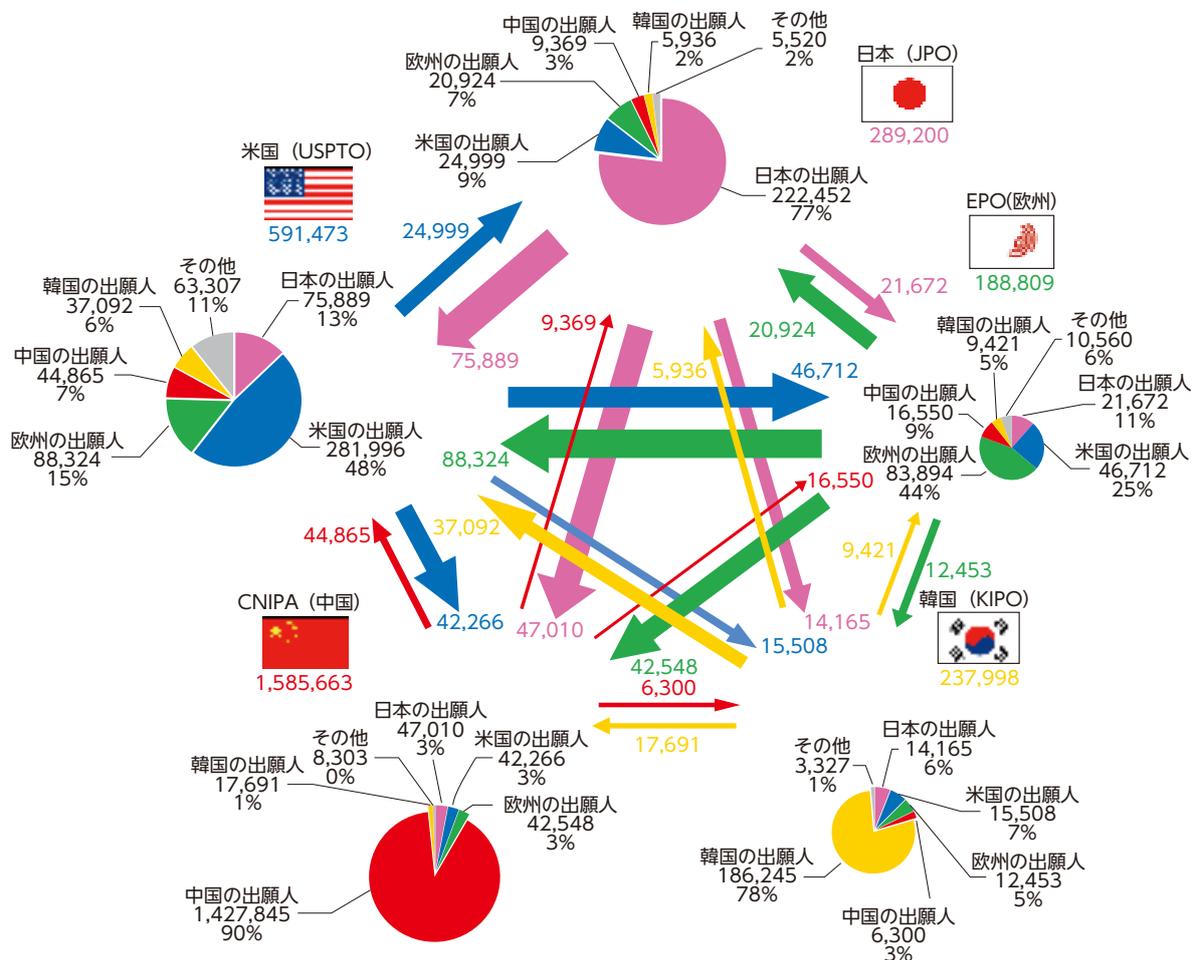
(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・KIPO Annual Report 2021及びKIPO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

⑥五庁間の特許出願件数と特許登録件数

POINT

● 2021年における五庁間の特許出願件数と特許登録件数を見ると、日本からの出願・登録は、USPTO、CNIPA、EPO、KIPOの順に多く、一方で、JPOへの出願・登録は、米国、欧州、中国、韓国の順となっている。[1-1-22図][1-1-23図]

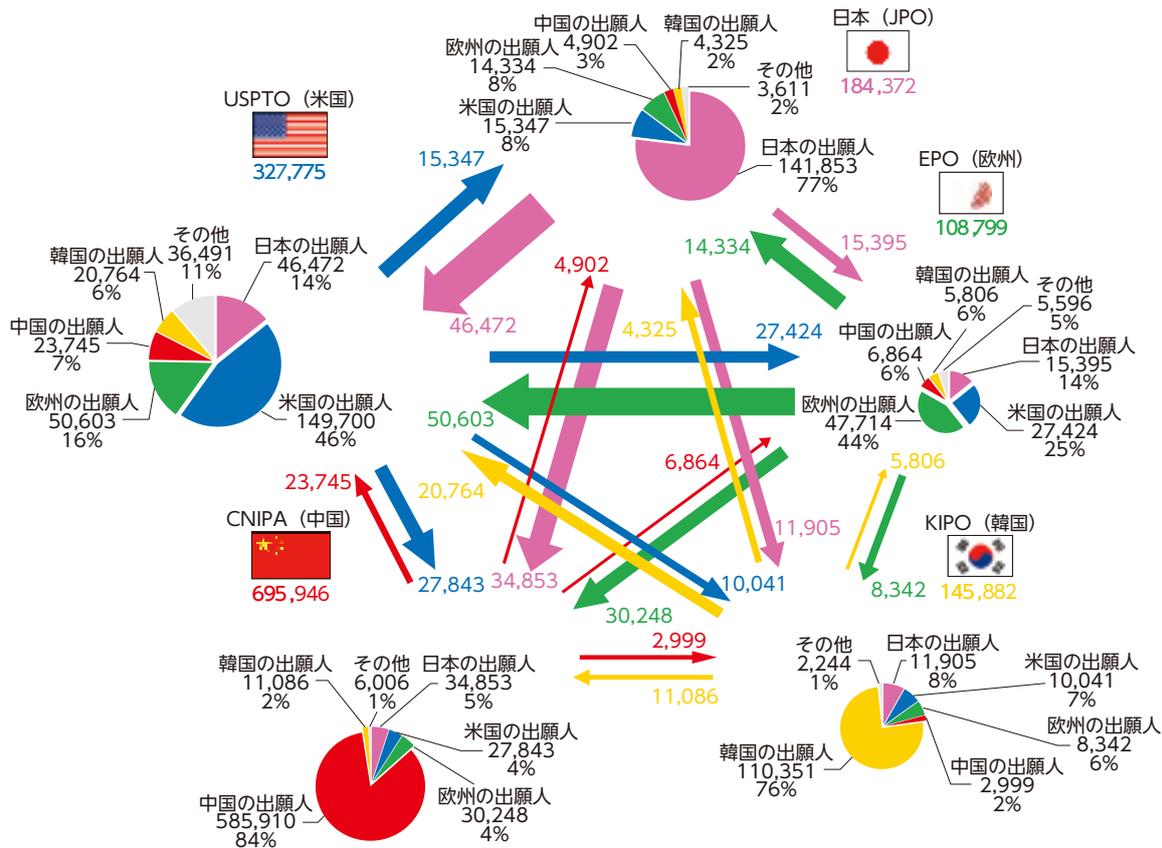
1-1-22図【五庁間の特許出願状況(2021年)】



(備考) ・米国はUtility Patent が対象。
 ・枠内の数値は、各国・機関における2021年の特許出願件数の合計を示す。
 ・欧州からの件数は、2021年末時点のEPC加盟国の出願人による出願件数を示す。
 ・欧州への件数は、欧州特許庁分のみを計上しており、各EPC加盟国への出願件数は含まれていない。
 ・各国特許庁における国別内訳は下記資料の定義に従っている。

(資料) ・下記を基に特許庁作成。
 日本 特許行政年次報告書2022年版 第2部第4章2.(1)
 米国 IP5 Statistics Report
 欧州 EPO Annual Report 2021
 中国 CNIPA Annual Report
 韓国 KIPO Annual Report及び IP5 Statistics Report

1-1-23図【五庁間の特許登録状況(2021年)】



(備考) ・米国はUtility Patent が対象。
 ・枠内の数値は、各国・機関における2021年の特許登録件数の合計を示す。
 ・欧州からの件数は、2021年末時点のEPC加盟国の出願人による登録件数を示す。
 ・欧州への件数は、欧州特許庁分のみを計上しており、各EPC加盟国への登録件数は含まれていない。
 ・各国特許庁における国別内訳は下記資料の定義に従っている。

(資料) ・下記を基に特許庁作成。
 日本 特許行政年次報告書2022年版 第2部第4章3.(1)
 米国 IP5 Statistics Report
 欧州 EPO Annual Report 2021
 中国 CNIPA Annual Report
 韓国 KIPO Annual Report 及び IP5 Statistics Report

⑦五庁の一次審査通知までの期間と最終処分期間

1-1-24図【五庁の「一次審査通知までの期間」及び「最終処分期間」(2021年平均)】

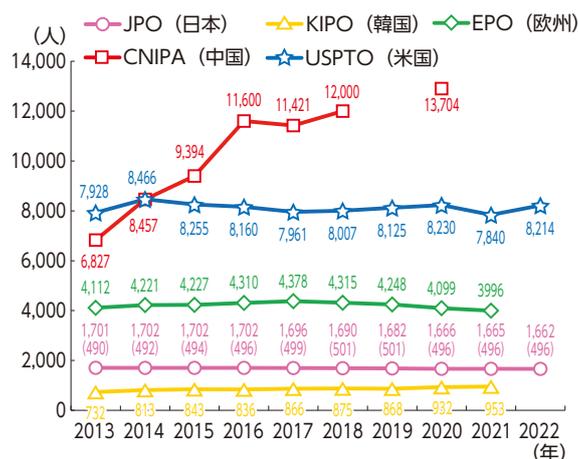
	一次審査通知までの期間	最終処分期間
JPO (日本)	10.1か月	15.2か月
USPTO (米国)	16.9か月	23.3か月
EPO (欧州)	4.8か月	23.0か月
CNIPA (中国)	12.5か月	18.5か月
KIPO (韓国)	12.2か月	16.0か月

- (備考)・JPO及びUSPTOの一次審査通知までの期間及び最終処分期間の数値は、2021年度平均。
- ・JPO及びKIPOの一次審査通知までの期間は、審査請求日から一次審査までの平均期間。
 - ・USPTOの一次審査通知までの期間は、出願日から一次審査までの平均期間。
 - ・EPOの一次審査通知までの期間は、出願日から一次審査までの平均期間。
 - ・CNIPAの一次審査通知までの期間は、審査請求後の実体審査開始から一次審査までの平均期間。
 - ・JPOの最終処分期間、すなわち権利化までの期間(標準審査期間)は、審査請求日から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間(出願人が補正等を行うことに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く)。
 - ・USPTOの最終処分期間は、出願日から放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間(植物特許、再審査を含む)。
 - ・EPOの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの期間の中央値。
 - ・CNIPAの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの平均期間。
 - ・KIPOの最終処分期間、各年に最終処分を受けた全出願の最終処分までに要した審査期間(総月数)を各年の最終処分件数で除した値。

- (資料)・下記を基に特許庁作成。
- 米国 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT 2021
 - 欧州、中国、韓国 IP5 Statistics Report 2021

⑧五庁の特許審査官数

1-1-25図【五庁の審査官数の推移】

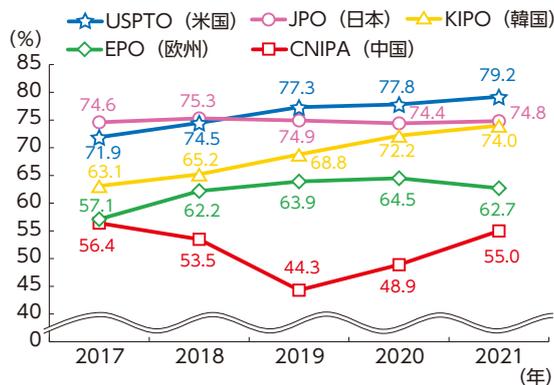


- (備考)・日本の2013-2022年の括弧内は任期付審査官数。
- ・中国の2016年の数字は百人単位で四捨五入。
 - ・中国の2019年及び2021年値は非公開。

- (資料)・下記を基に特許庁作成。
- 米国 Annual Report 2022
 - 中国 SIPO A BRIEF INTRODUCTION AND REVIEW (2013-2016年) 及びIP5 Statistics Report (2017-2018、2020年)
 - 欧州 Annual Review 2021
 - 日本 付録2 4.
 - 韓国 IP5 Statistics Report 2021

⑨主要特許庁の特許査定率

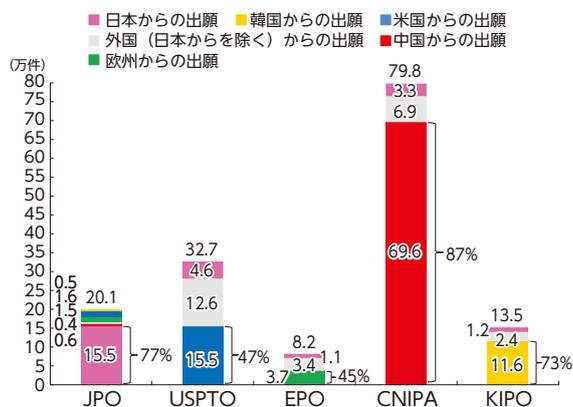
1-1-26図【主要特許庁の特許査定率の推移】



(備考) ・各庁の特許査定率の定義は以下のとおり。
 (各年における処理件数が対象)
 日本 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着後の取下げ・放棄件数)
 米国 特許証発行件数 / 処理件数
 欧州 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 放棄件数)
 韓国 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着後の取下げ件数)
 中国 特許査定率の定義を公表していない。
 (資料) ・IP5 Statistics Report 2021を基に特許庁作成。

⑩主要特許庁における特許登録構造

1-1-27図【主要特許庁における特許登録構造(2022年)】



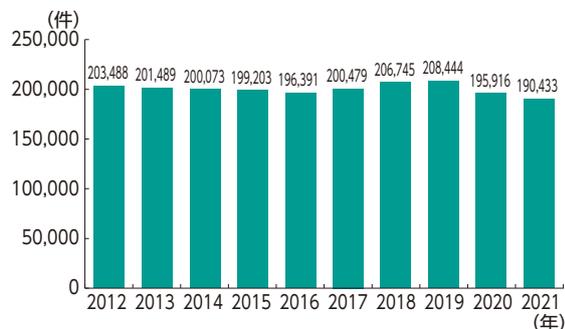
(備考) ・各国特許庁における国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・下記を基に特許庁作成。
 日本 第2部第2章4.(1)
 米国 USPTO提供資料(暫定値)
 欧州 EPOウェブサイトPatent Index 2022 (Granted patents)
 中国 CNIPA Annual Report
 韓国 KIPO提供資料(暫定値)

⑪日本から海外への特許出願件数

POINT

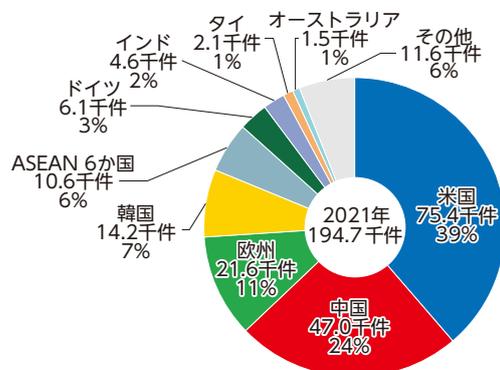
●日本から海外への特許出願件数は、2013年以降ほぼ横ばいで推移。[1-1-28図]

1-1-28図【日本から海外への特許出願件数の推移】



(備考) ・件数は下記資料の定義に従っている。
(資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

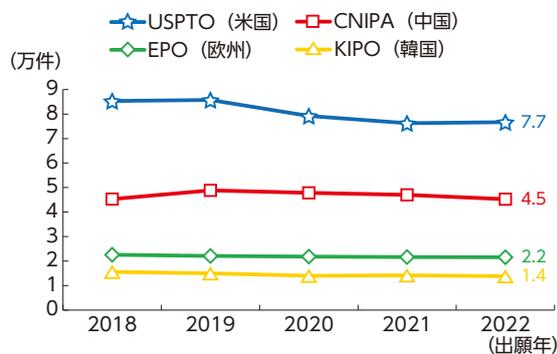
1-1-29図【日本から海外への特許出願件数の割合(2021年)】



(備考) ・欧州は欧州特許庁への出願。
・ASEAN 6か国は、タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン。
・件数は下記資料の定義に従っている。
(資料) ・WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成。

⑫日本人による主要特許庁への特許出願件数

1-1-30図【日本人による主要特許庁への特許出願件数の推移】



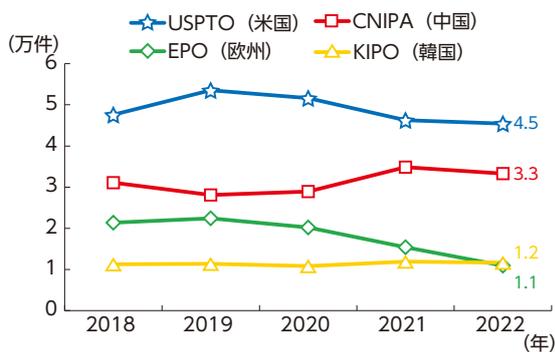
単位：件

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
USPTO (米国)	85,322	85,748	79,207	76,275	76,706
CNIPA (中国)	45,284	48,867	47,862	47,010	45,259
EPO (欧州)	22,591	22,086	21,841	21,681	21,576
KIPO (韓国)	15,595	15,023	14,014	14,165	13,860

(備考) ・米国Utility Patentが対象。
・各国特許庁における件数は下記資料の定義に従っている。
(資料) ・下記を基に特許庁作成。
米国 USPTO提供資料(2018-2021年、2022年暫定値)
中国 CNIPAウェブサイト
欧州 EPOウェブサイトPatent Index 2022 (European patent applications)
韓国 KIPO Annual Report (2018-2021年)及びKIPO提供資料(2022年暫定値)

⑬日本人による主要特許庁での特許登録件数

1-1-31図【日本人による主要特許庁での特許登録件数の推移】



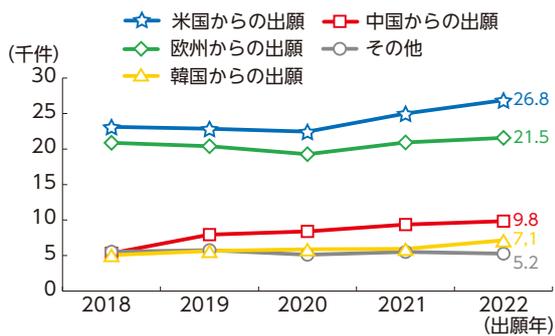
単位：件

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
USPTO (米国)	47,567	53,542	51,619	46,243	45,437
CNIPA (中国)	31,090	28,094	28,955	34,853	33,301
EPO (欧州)	21,343	22,423	20,230	15,395	10,932
KIPO (韓国)	11,239	11,351	10,819	11,905	11,617

(備考) ・米国Utility Patentが対象。
 ・欧州は特許査定件数を表す。
 ・各国特許庁における件数は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・下記を基に特許庁作成。
 米国 USPTO提供資料(2018-2021年、2022年暫定値)
 中国 CNIPA Annual Report (2018年) 及びCNIPA提供資料(2019-2021年、2022年暫定値)
 欧州 EPOウェブサイト Patent Index 2022 (Granted Patents)
 韓国 KIPO Annual Report (2018-2019年) 及びKIPO提供資料(2020-2021年、2022年暫定値)

⑭外国人による日本への特許出願件数

1-1-32図【外国人による日本への特許出願件数の推移】



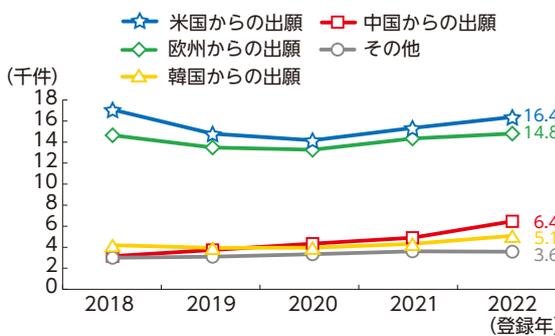
単位：件

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	対合計比 (2022年)
米国からの出願	23,121	22,867	22,451	24,999	26,874	38.0%
欧州からの出願	20,884	20,394	19,272	20,924	21,575	30.5%
中国からの出願	5,325	7,947	8,406	9,369	9,842	13.9%
韓国からの出願	5,070	5,634	5,881	5,936	7,149	10.1%
その他	5,537	5,755	5,114	5,520	5,277	7.5%
合計	59,937	62,597	61,124	66,748	70,717	

(備考) ・欧州とは、各年末時点におけるEPC加盟国の出願人を意味する。
 ・表中の件数は、直接出願件数及びPCT国内移行件数を含む。
 ・筆頭出願人の国籍でカウントしている。
 (資料) ・第2部第4章2.(1)を基に特許庁作成。

⑮外国人による日本での特許登録件数

1-1-33図【外国人による日本での特許登録件数の推移】



単位：件

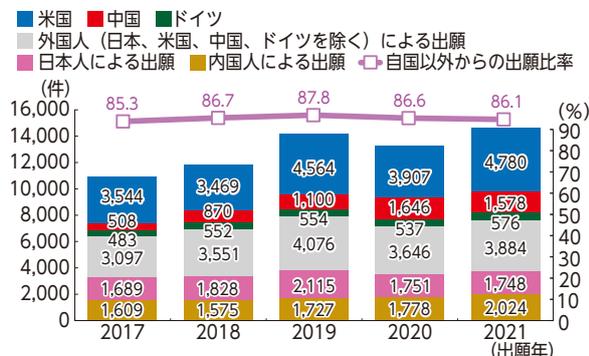
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	対合計比 (2022年)
米国からの出願に基づく登録	17,080	14,789	14,165	15,347	16,379	35.4%
欧州からの出願に基づく登録	14,653	13,485	13,268	14,334	14,804	32.0%
中国からの出願に基づく登録	3,152	3,738	4,331	4,902	6,465	14.0%
韓国からの出願に基づく登録	4,199	3,938	3,960	4,325	5,088	11.0%
その他	3,001	3,095	3,337	3,611	3,567	7.7%
合計	42,085	39,045	39,061	42,519	46,303	

(備考) ・欧州とは、各年末時点におけるEPC加盟国の出願人を意味する。
 ・表中の件数は、直接出願及びPCT国内移行に基づく登録件数を含む。
 ・筆頭出願人の国籍でカウントしている。
 (資料) ・第2部第4章3.(1)を基に特許庁作成。

(3)新興国等における特許出願動向

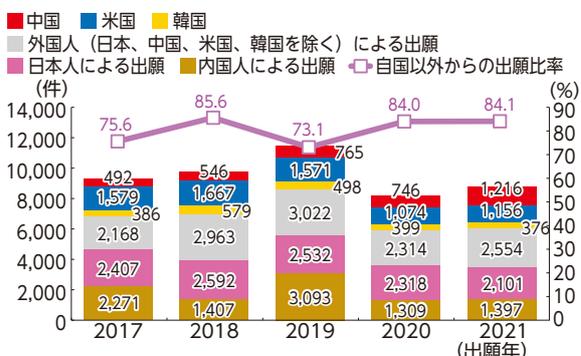
①ASEANにおける特許出願動向

1-1-34図【シンガポールにおける特許出願構造】



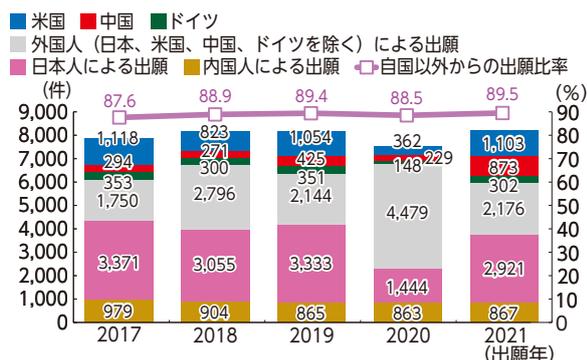
(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-35図【インドネシアにおける特許出願構造】



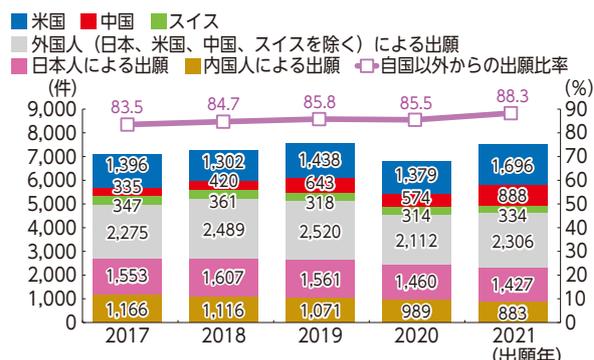
(備考)・中国、米国、韓国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-36図【タイにおける特許出願構造】



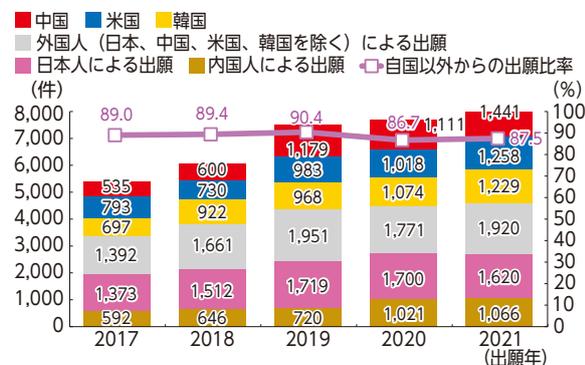
(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-37図【マレーシアにおける特許出願構造】



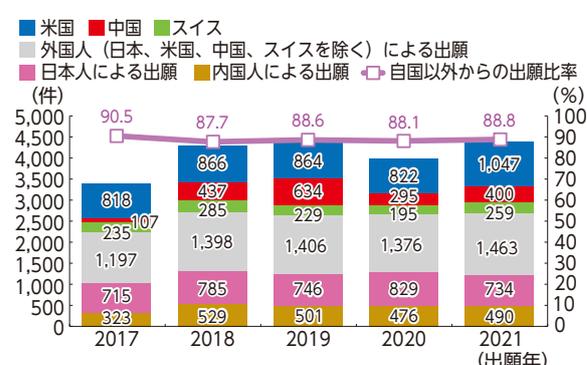
(備考)・米国、中国、スイスは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-38図【ベトナムにおける特許出願構造】



(備考)・中国、米国、韓国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

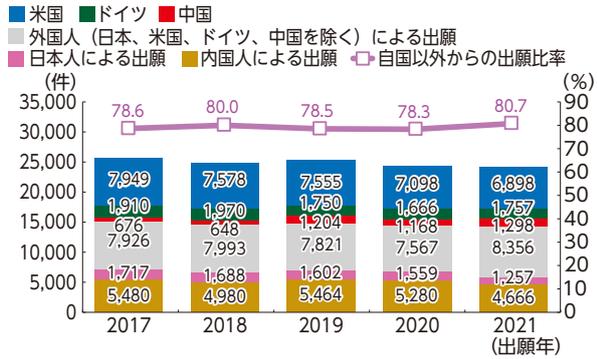
1-1-39図【フィリピンにおける特許出願構造】



(備考)・米国、中国、スイスは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

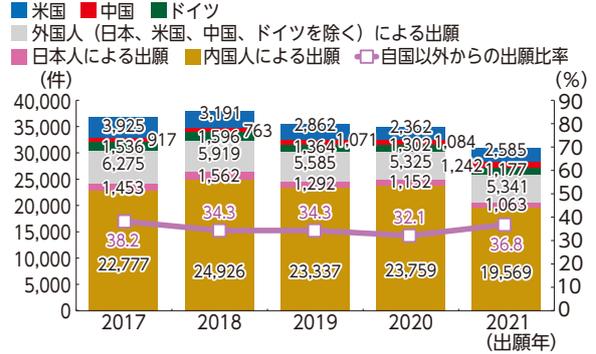
②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける特許出願動向

1-1-40図【ブラジルにおける特許出願構造】



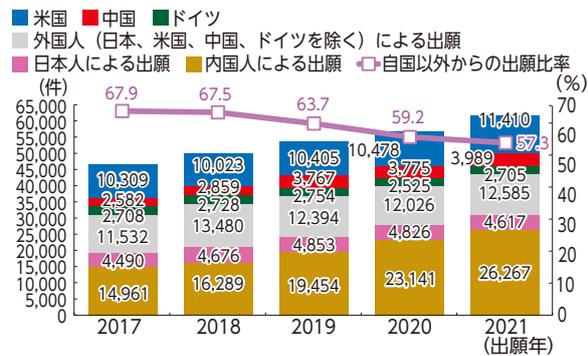
(備考)・米国、ドイツ、中国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-41図【ロシアにおける特許出願構造】



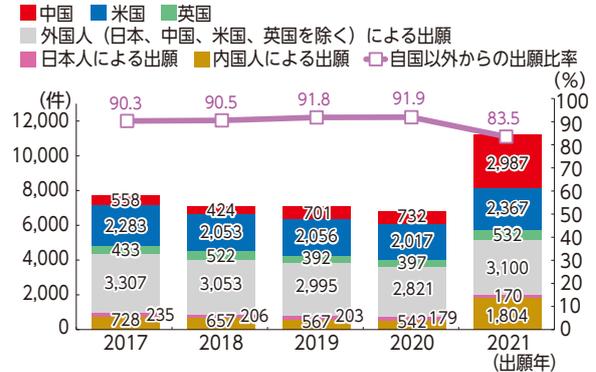
(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-42図【インドにおける特許出願構造】



(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-43図【南アフリカにおける特許出願構造】



(備考)・中国、米国、英国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別順位内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

2. 実用新案

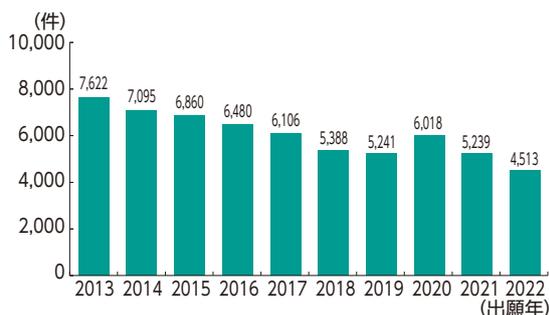
(1)我が国における実用新案登録出願・登録動向及び実用新案技術評価書作成の現状

①実用新案登録出願件数及び実用新案登録件数

POINT

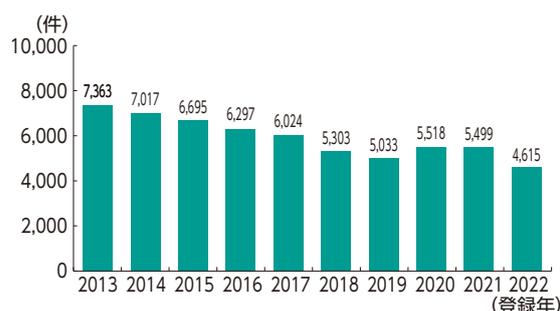
- 実用新案登録出願件数について、2020年はマスク等の技術が活発に考案されたため一時的に増加した。2022年は2021年から減少して4,513件であった。[1-1-44図]
- 実用新案登録件数について、2022年は4,615件であった。[1-1-45図]

1-1-44図【実用新案登録出願件数の推移】



(資料)・第2部第1章3.を基に特許庁作成。

1-1-45図【実用新案登録件数の推移】



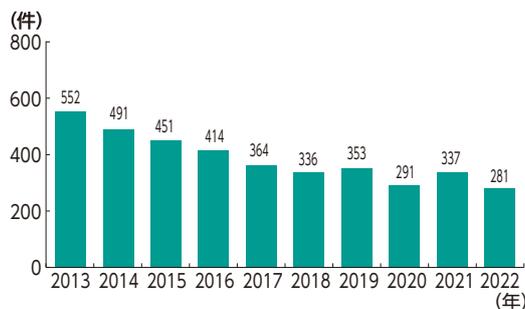
(資料)・第2部第1章3.を基に特許庁作成。

②実用新案技術評価書作成件数

POINT

- 実体審査を行わない実用新案制度においては、権利を行使するにあたり、実用新案技術評価書を提示して警告を行うことが必要である。2022年の実用新案技術評価書の作成件数は281件であった。

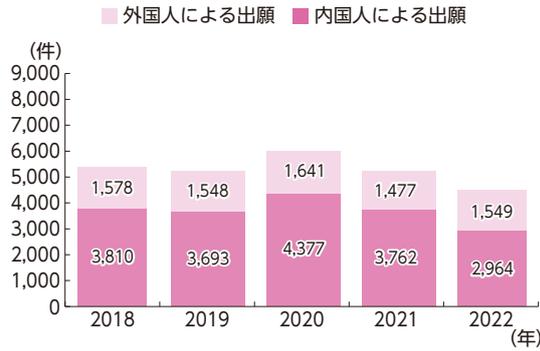
1-1-46図【実用新案技術評価書作成件数の推移】



(資料)・特許庁作成。

(2)日中韓における実用新案登録出願構造

1-1-47図【日本における実用新案登録出願構造】



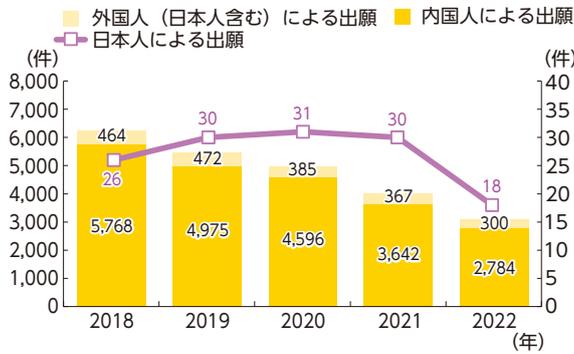
(備考)・国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている。
 (資料)・第2部第2章4.(2)を基に特許庁作成。

1-1-48図【中国における実用新案登録出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・中国専利業務工作及総合管理統計月報及びCNIPA Annual Reportを基に特許庁作成。

1-1-49図【韓国における実用新案登録出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・KIPO Annual Report (2018-2022年)及び韓国的財産統計月報(2022年)を基に特許庁作成。

3. 意匠

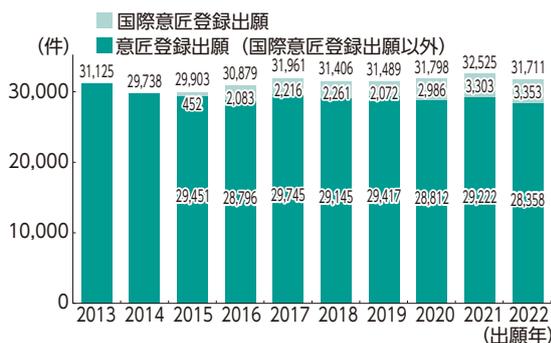
(1) 我が国における意匠登録出願・登録動向及び意匠審査の現状

①意匠登録出願件数及び意匠登録件数

POINT

●日本国特許庁への意匠登録出願件数は約3万件で推移。2022年は31,711件で、このうち約11%が、国際意匠登録出願。[1-1-50図]

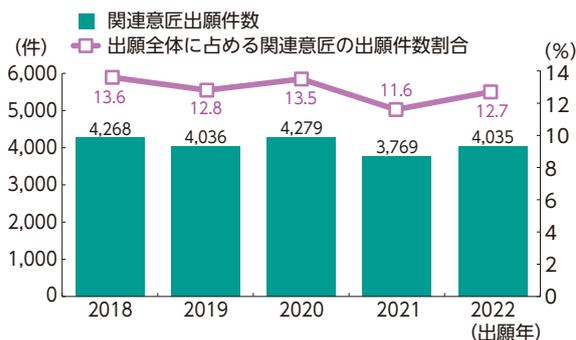
1-1-50図【意匠登録出願件数の推移】



(備考)・国際意匠登録出願については、国際公表日を基準としてカウントしている。
 ・2022年1月1日に発効したハーグ協定の共通規則の改正により国際意匠登録出願の標準公表期間が6か月から12か月に延長されたため、2022年下半期は標準公表された国際登録意匠出願が原則として存在しないことに留意。
 ・日本国特許庁におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の取扱い開始は、2015年5月13日である。

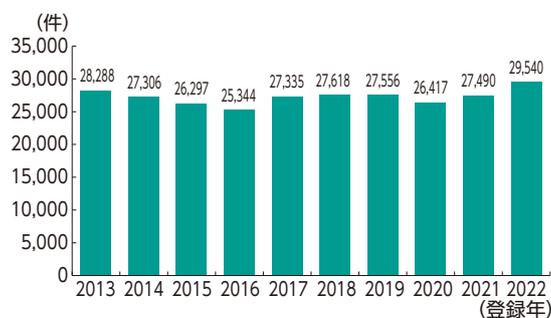
(資料)・第2部第1章4.及び第3章10.を基に特許庁作成。

1-1-51図【関連意匠の出願件数及び出願件数割合の推移】



(資料)・特許庁作成。

1-1-52図【意匠登録件数の推移】



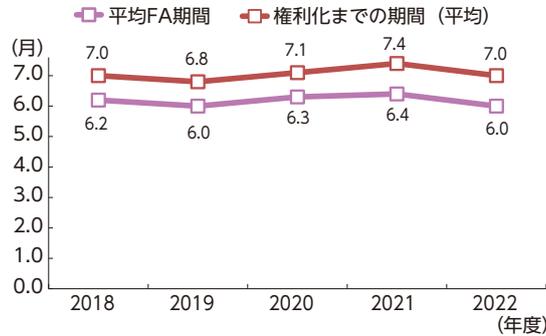
(資料)・第2部第1章4.を基に特許庁作成。

②意匠審査の現状



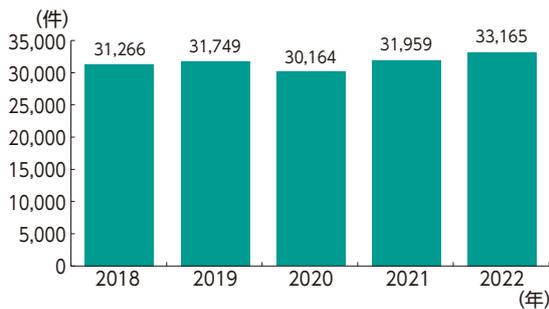
● 出願から一次審査通知までの期間（FA期間）の平均は6月台で推移。[1-1-53図]

1-1-53図【意匠審査の権利化までの期間と平均FA期間の推移】



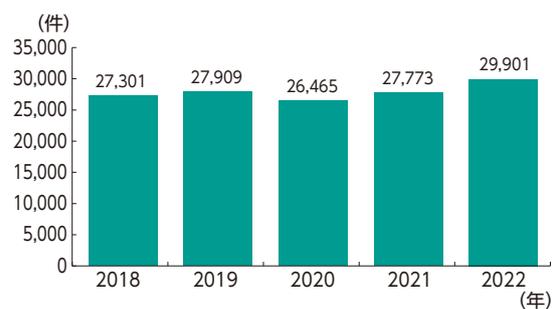
(備考) ・FA期間は、出願から審査官による審査結果の最初の通知(国際意匠登録出願を除く。主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間。
 ・権利化までの期間は、出願から権利化までの期間(国際意匠登録出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。)
 ・2020年度以降は令和元年改正意匠法により新たに保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装の意匠等に係る出願の場合を除く。
 (資料) ・特許庁作成。

1-1-54図【意匠審査のFA件数の推移】



(資料) ・第2部第1章4.を基に特許庁作成。

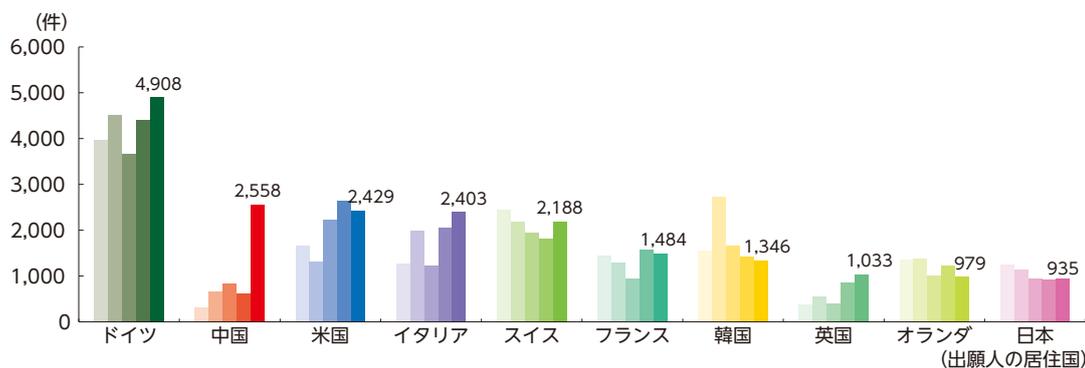
1-1-55図【意匠審査の登録査定件数の推移】



(資料) ・第2部第1章4.を基に特許庁作成。

③ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願件数

1-1-56図【出願人居住国別の国際出願に含まれる意匠数の推移】

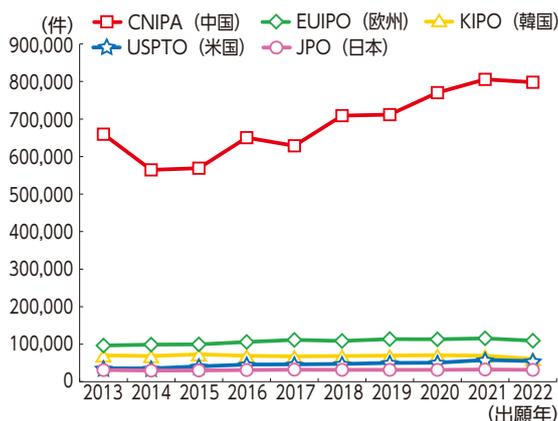


(備考) ・各国の国際出願件数は、左から2018-2022年の件数。
 (資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

(2) 主要国・機関における意匠登録出願・登録動向

①主要国・機関における意匠登録出願件数

1-1-57図【主要国・期間における意匠登録出願件数の推移】



単位：件

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
CNIPA (中国)	659,563	564,555	569,059	650,344	628,658	708,799	711,617	770,362	805,735	798,103
EUIPO (欧州)	96,422	98,957	99,658	105,729	111,234	108,553	113,329	113,196	115,563	109,122
KIPO (韓国)	70,054	68,564	72,813	69,293	67,482	68,310	69,359	70,821	68,800	60,689
USPTO (米国)	36,034	35,378	40,972	45,420	46,069	47,149	49,845	50,743	57,856	54,965
JPO (日本)	31,125	29,738	29,903	30,879	31,961	31,406	31,489	31,798	32,525	31,711

(備考) ・欧州、韓国の数値は、それぞれEUIPO、KIPOへ出願された意匠数を示す。

(資料) ・下記を基に特許庁作成。

日本 第2部第1章4.

米国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びUSPTO提供資料 (2022年暫定値)

欧州 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びEUIPO提供資料 (2022年暫定値)

中国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びCNIPA提供資料 (2022年暫定値)

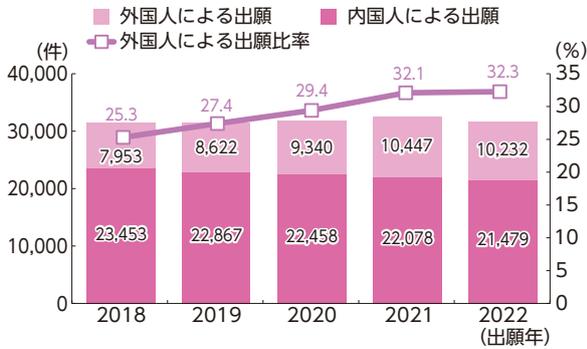
韓国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びKIPO提供資料 (2022年暫定値)

②主要国・機関における意匠登録出願構造



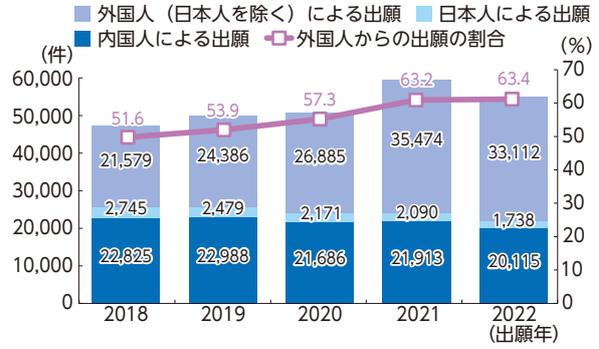
●2022年の外国人による出願の割合は、日米では上昇傾向が鈍化し、欧州では5.2%減に転じた。[1-1-58図]～[1-1-60図]

1-1-58図【日本における意匠登録出願構造】



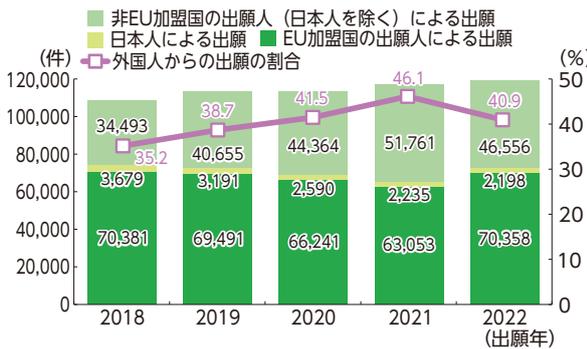
(備考)・国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている(国際意匠登録出願については筆頭出願人の居住国に基づく。)
(資料)・第2部第2章4.(3)を基に特許庁作成。

1-1-59図【米国における意匠登録出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・WIPO Intellectual Property Statistics (2018-2021年)及びUSPTO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

1-1-60図【欧州における意匠登録出願構造】



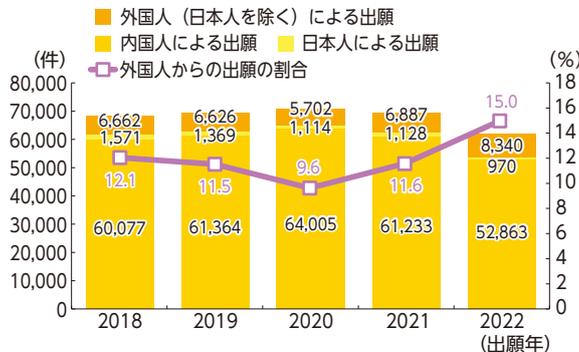
(備考)・EUIPOへ出願された意匠数に基づく出願構造を表す。
・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・WIPO Intellectual Property Statistics (2018-2021年)及びEUIPO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

1-1-61図【中国における意匠登録出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・WIPO Intellectual Property Statistics (2018-2021年)及びCNIPA提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

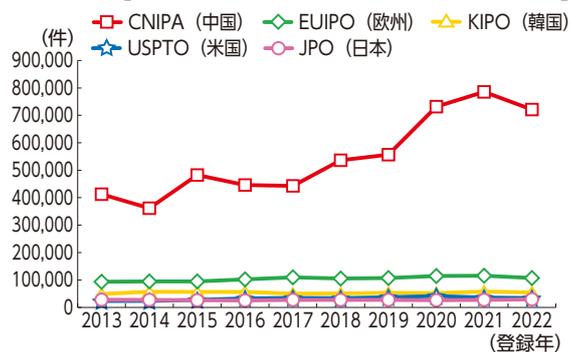
1-1-62図【韓国における意匠登録出願構造】



(備考)・KIPOへ出願された意匠数に基づく出願構造を表す。
・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
(資料)・WIPO Intellectual Property Statistics (2018-2021年)及びKIPO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

③主要国・機関における意匠登録件数

1-1-63図【主要国・機関における意匠登録件数】



単位：件

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
CNIPA (中国)	412,467	361,576	482,659	446,135	442,996	536,251	556,529	731,918	785,521	720,907
EUIPO (欧州)	93,637	94,851	94,718	102,389	109,450	105,116	107,514	114,401	115,613	107,175
KIPO (韓国)	49,039	57,207	56,444	56,787	50,106	50,678	53,189	52,055	57,796	54,775
USPTO (米国)	23,468	23,657	27,673	33,299	34,808	33,449	37,121	41,488	36,347	34,172
JPO (日本)	28,288	27,306	26,297	25,344	27,335	27,618	27,556	26,417	27,490	29,540

(備考)・欧州、韓国の数値は、それぞれEUIPO、KIPOで登録された意匠数を示す。

(資料)・下記を基に特許庁作成。

日本 第2部第1章4.

米国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びUSPTO提供資料 (2022年暫定値)

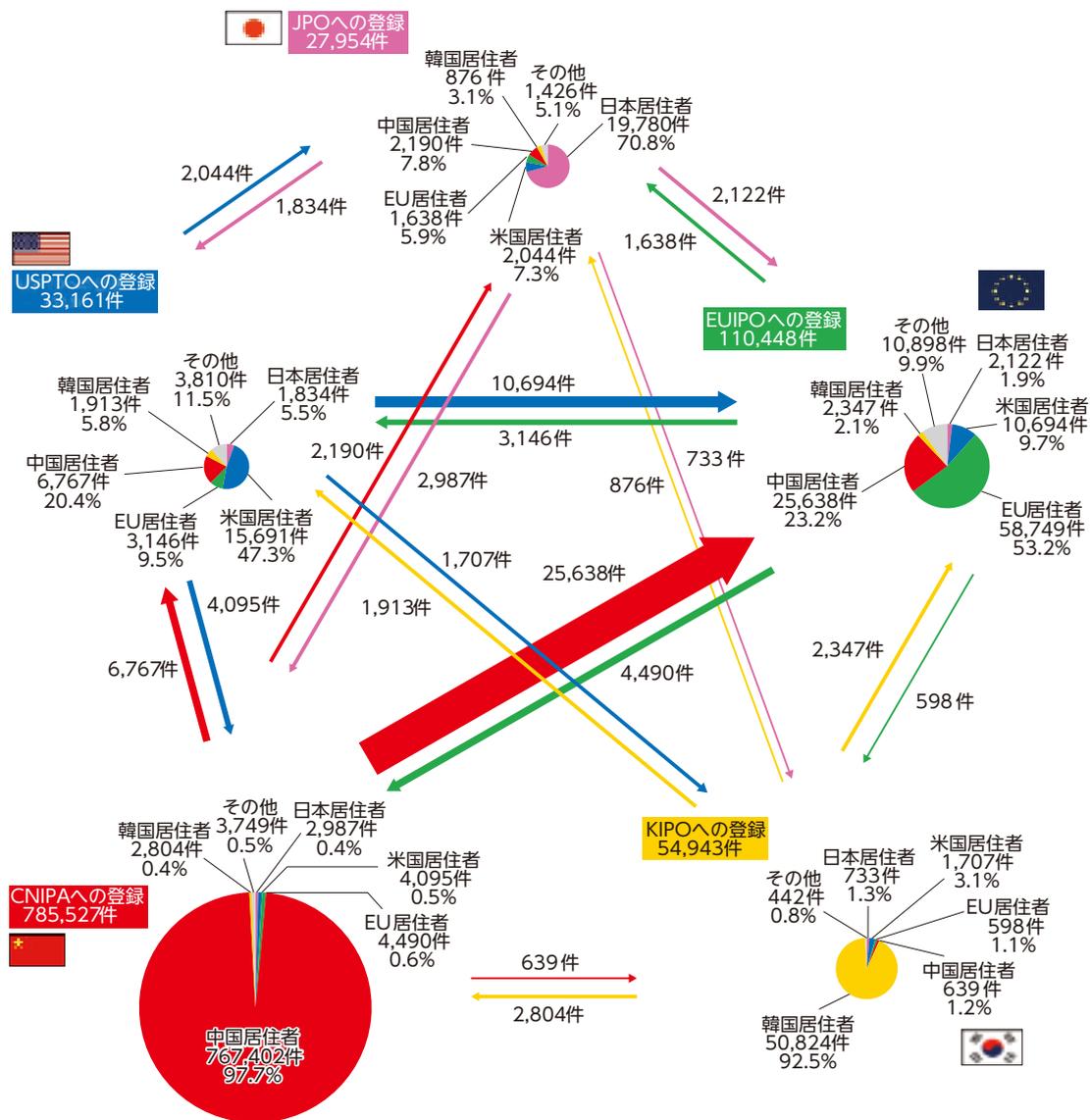
欧州 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びEUIPO提供資料 (2022年暫定値)

中国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びCNIPA提供資料 (2022年暫定値)

韓国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びKIPO提供資料 (2022年暫定値)

④主要国・機関間の意匠登録状況

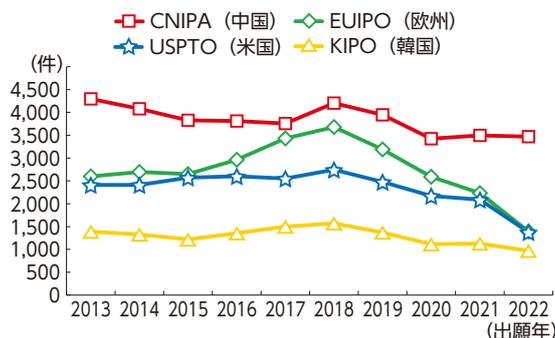
1-1-64図【主要国・機関間の意匠登録状況(2021年)】



(備考)・意匠登録件数は意匠公報発行年(2021年)で集計した。
 (資料)・特許庁「令和4年度意匠出願動向調査報告書-マクロ調査-」

⑤日本人による主要国・機関への意匠登録出願件数

1-1-65図【日本人による主要国・機関における意匠登録出願件数の推移】



単位：件

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
CNIPA (中国)	4,296	4,078	3,827	3,810	3,756	4,203	3,949	3,424	3,495	3,471
EUIPO (欧州)	2,598	2,697	2,649	2,964	3,429	3,679	3,191	2,590	2,235	1,392
USPTO (米国)	2,411	2,411	2,573	2,601	2,551	2,745	2,479	2,171	2,090	1,378
KIPO (韓国)	1,391	1,328	1,219	1,355	1,498	1,571	1,369	1,114	1,128	970

(備考)・欧州、韓国の数値は、それぞれEUIPO、KIPOへ出願された意匠数を示す。

・各国特許庁における件数は下記資料の定義に従っている。

(資料)・下記を基に特許庁作成。

米国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びUSPTO提供資料 (2022年暫定値)

欧州 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びEUIPO提供資料 (2022年暫定値)

中国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びCNIPA提供資料 (2022年暫定値)

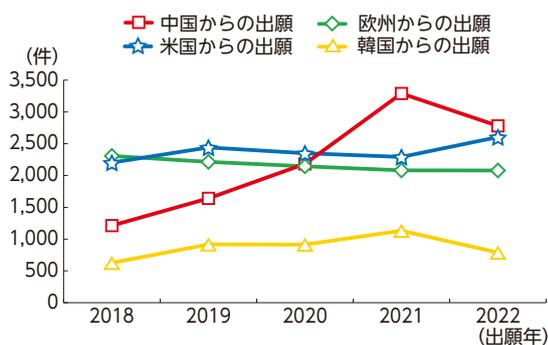
韓国 WIPO Intellectual Property Statistics (2013-2021年) 及びKIPO提供資料 (2022年暫定値)

⑥外国人による日本への意匠登録出願件数

POINT

中国から我が国へなされた意匠登録出願件数は2021年まで顕著な増加傾向にあったが、2022年は減少に転じた。[1-1-66図]

1-1-66図【外国人による日本への意匠登録出願件数の推移】



単位：件

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	対合計比 (2022年)
欧州からの出願	2,308	2,214	2,146	2,080	2,079	20.3%
米国からの出願	2,203	2,440	2,350	2,293	2,604	25.4%
韓国からの出願	626	916	913	1,132	788	7.7%
中国からの出願	1,212	1,641	2,182	3,290	2,780	27.2%
その他	1,604	1,411	1,749	1,652	1,981	19.4%
合計	7,953	8,622	9,340	10,447	10,232	100.0%

(備考)・欧州の数値は、各年にEU加盟国から日本になされた出願件数の合計である。

・国内出願件数と国際意匠登録出願件数の合計である。

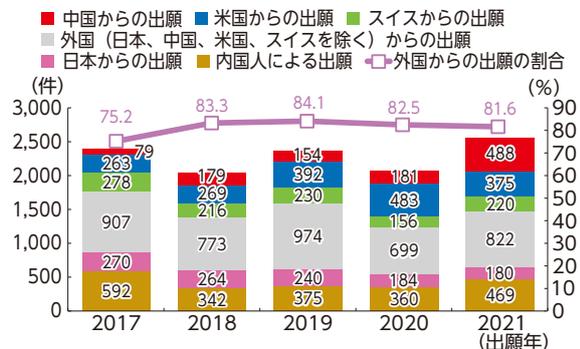
・筆頭出願人の国籍でカウントしている (国際意匠登録出願については筆頭出願人の居住国に基づく。)

(資料)・第2部第4章2.(1)を基に特許庁作成。

(3) 新興国等における意匠登録出願動向

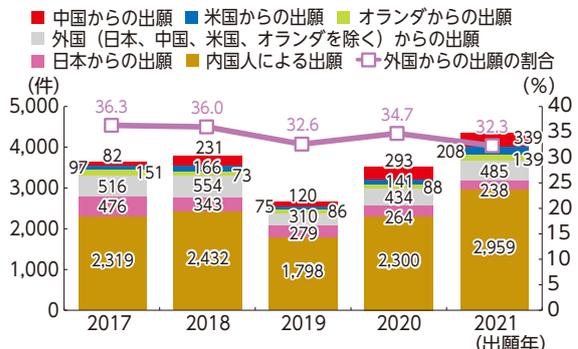
① ASEANにおける意匠登録出願動向

1-1-67図【シンガポールにおける意匠登録出願構造】



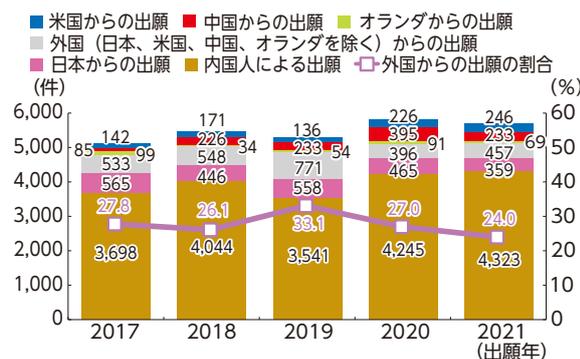
(備考)・中国、米国、スイスは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-68図【インドネシアにおける意匠登録出願構造】



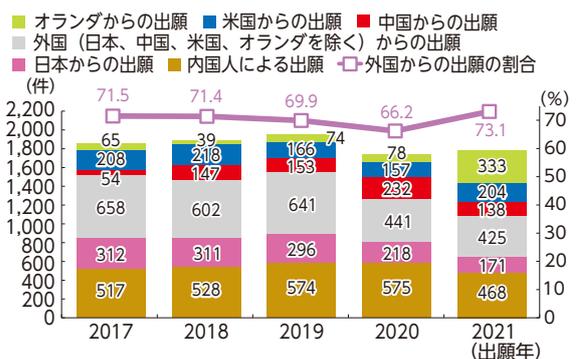
(備考)・中国、米国、オランダは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-69図【タイにおける意匠登録出願構造】



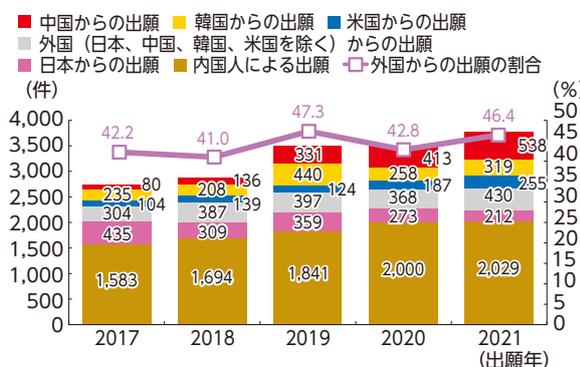
(備考)・米国、中国、オランダは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-70図【マレーシアにおける意匠登録出願構造】



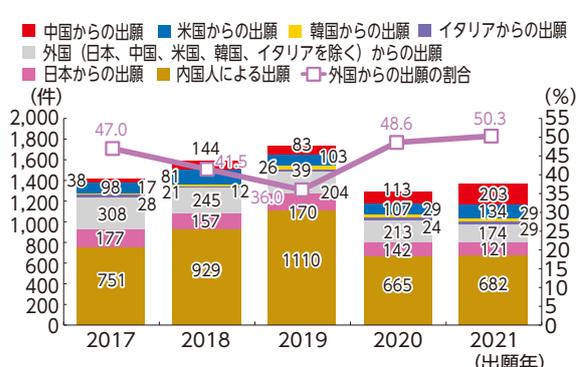
(備考)・オランダ、米国、中国は、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-71図【ベトナムにおける意匠登録出願構造】



(備考)・中国、韓国、米国は、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

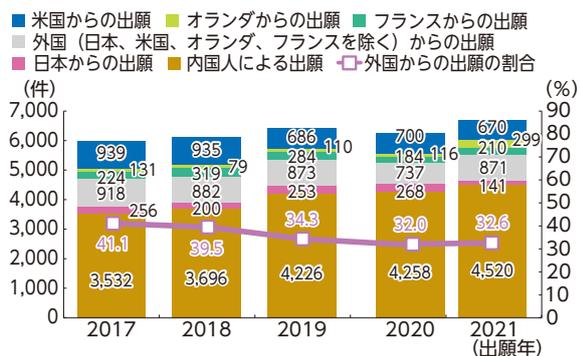
1-1-72図【フィリピンにおける意匠登録出願構造】



(備考)・中国、米国、韓国、イタリアは、2021年の外国からの出願のうち上位4か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

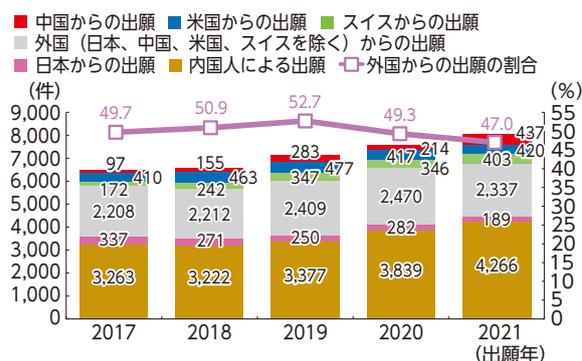
②ブラジル・ロシア・インド・南アフリカにおける意匠登録出願動向

1-1-73図【ブラジルにおける意匠登録出願構造】



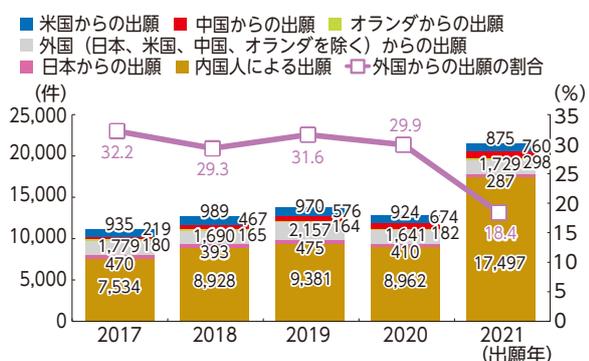
(備考) ・米国、オランダ、フランスは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-74図【ロシアにおける意匠登録出願構造】



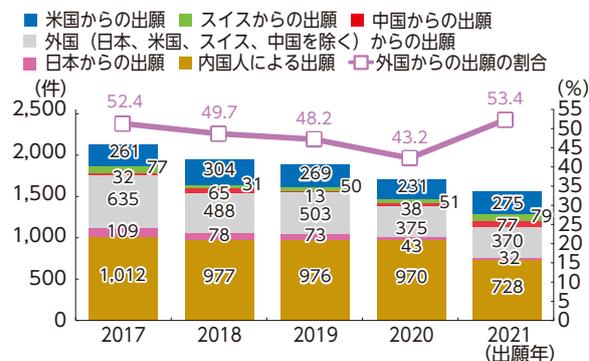
(備考) ・中国、米国、スイスは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-75図【インドにおける意匠登録出願構造】



(備考) ・米国、中国、オランダは、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-76図【南アフリカにおける意匠登録出願構造】



(備考) ・米国、スイス、中国は、2021年の外国からの出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料) ・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

4. 商標

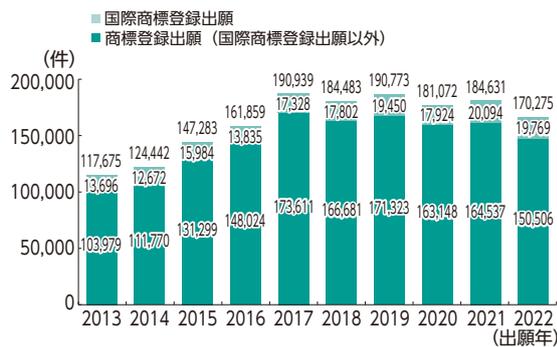
(1)我が国における商標登録出願・登録動向及び商標審査の現状

①商標登録出願件数及び商標登録件数

POINT

- 日本国特許庁への商標登録出願件数は近年増加傾向にあり、2022年は170,275件と高い水準を維持。[1-1-77図]
- 2022年の商標登録件数は前年比5.6%増となり、2021年の商標登録件数を上回った。[1-1-78図]

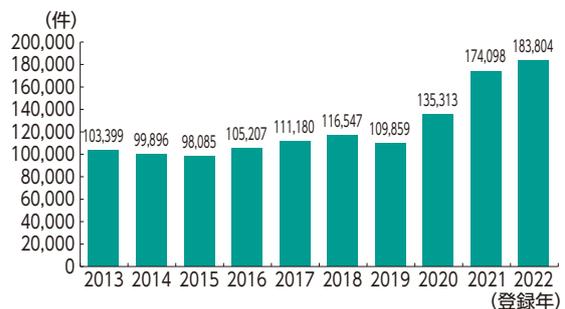
1-1-77図【商標登録出願件数の推移】



(備考)・国際商標登録出願については、日本国特許庁への指定通報日を基準としてカウントしている。

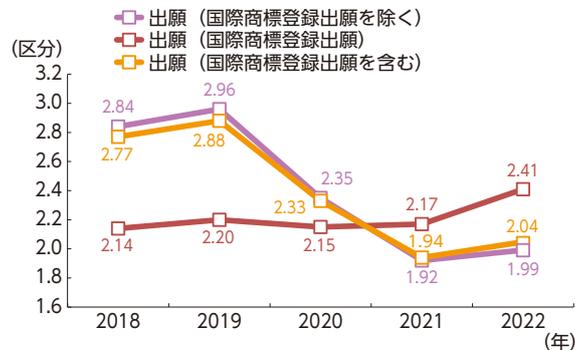
(資料)・第2部第1章5.及び第3章16.を基に特許庁作成。

1-1-78図【商標登録件数の推移】



(資料)・第2部第1章5.を基に特許庁作成。

1-1-79図【一出願に含まれる平均区分数(多区分率)】



(備考)・平均区分数は出願区分数を出願件数で割った数値。

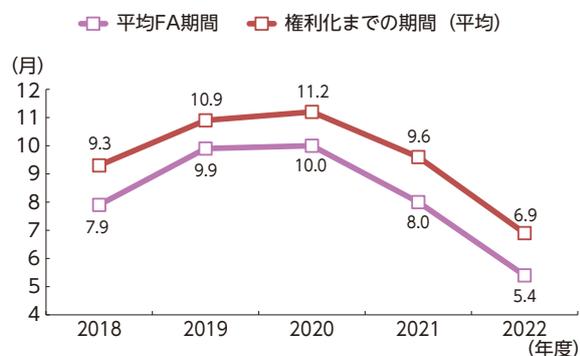
(資料)・第2部第1章5.、第2章5.(7)、第3章17.及び第3章18.を基に特許庁作成。

②商標審査の現状

POINT

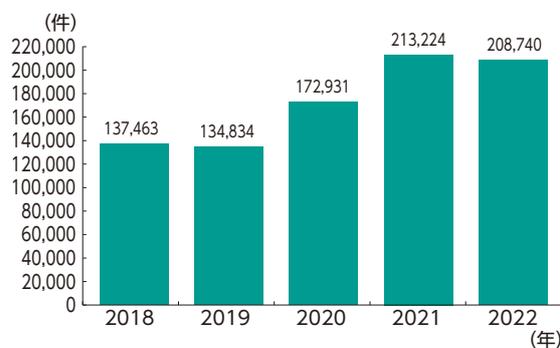
● 2022年度の出願から一次審査通知までの期間（FA期間）及び出願から権利化までの期間²は、いずれも大幅に短縮。[1-1-80図]

1-1-80図【商標審査の権利化までの期間と平均FA期間の推移】



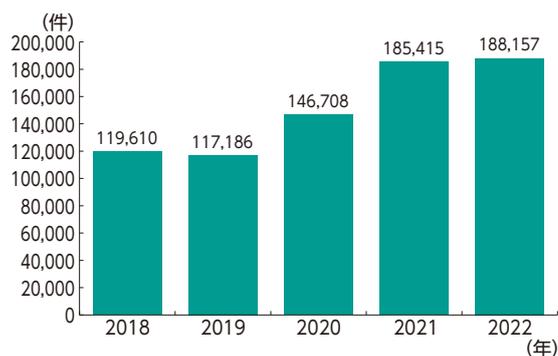
(資料)・特許庁作成。

1-1-81図【商標審査のFA件数の推移】



(資料)・第2部第1章5.を基に特許庁作成。

1-1-82図【商標審査の登録査定件数の推移】

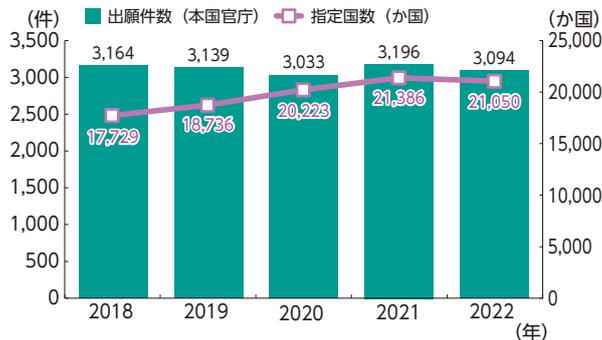


(資料)・第2部第1章5.を基に特許庁作成。

² 出願から最終処分までの期間（新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。）。

③マドリッド協定議定書に基づく国際出願動向

1-1-83図【日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数の推移】



(資料)・第2部第3章12.を基に特許庁作成。

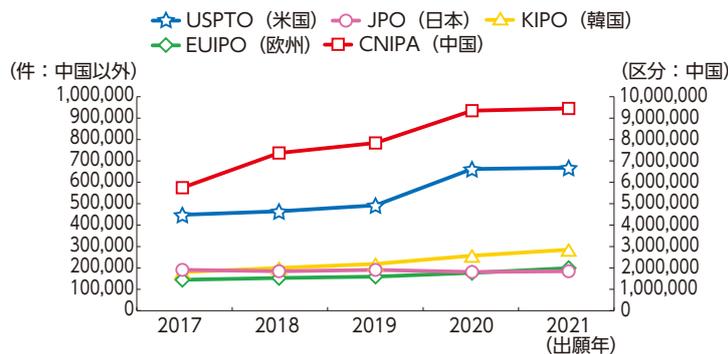
(2) 主要国・機関における商標登録出願・登録動向

①主要国・機関における商標登録出願件数

POINT

●主要国・機関における商標登録出願件数は、全体的に依然として増加傾向にあり、特に米国及び中国は高い水準を維持。

1-1-84図【主要国・機関における商標登録出願件数の推移】



単位：件

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
CNIPA (中国)	5,748,175	7,370,709	7,837,441	9,347,568	9,450,507
USPTO (米国)	448,214	464,835	492,763	662,477	668,198
JPO (日本)	190,939	184,483	190,773	181,072	184,631
KIPO (韓国)	180,426	199,518	218,590	256,817	285,274
EUIPO (欧州)	144,564	152,988	159,161	176,859	198,992

(備考)・商標登録出願件数はマドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む。

・中国の数値は右軸で示す。中国は出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数である。

(資料)・下記を基に特許庁作成。

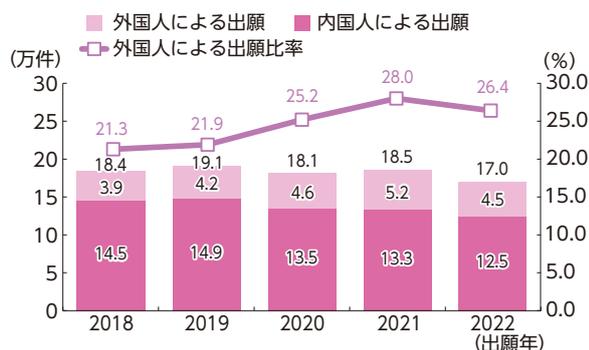
日本 第2部第1章5.

中国 中国商標戦略年度発展報告(2017年)及びTM5における Report for Common Statistical Indicators (2018-2021年)

その他 WIPO Intellectual Property Statistics

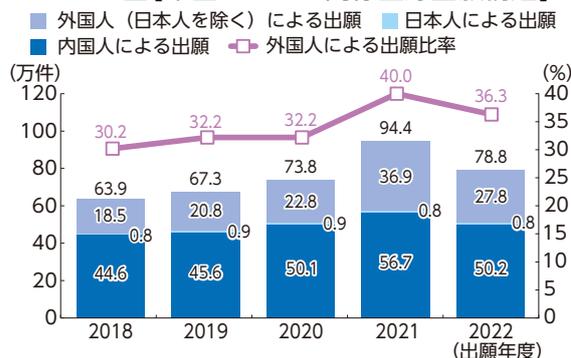
②主要国・機関における商標登録出願構造

1-1-85図【日本における商標登録出願構造】



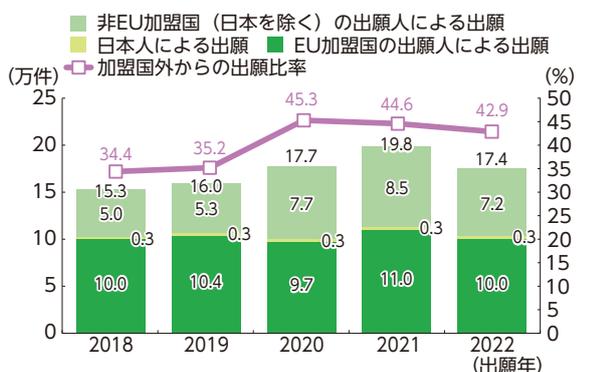
(備考)・国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている(国際商標登録出願については筆頭出願人の居住国に基づく。)
 (資料)・第2部第2章4.(4)を基に特許庁作成。

1-1-86図【米国における商標登録出願構造】



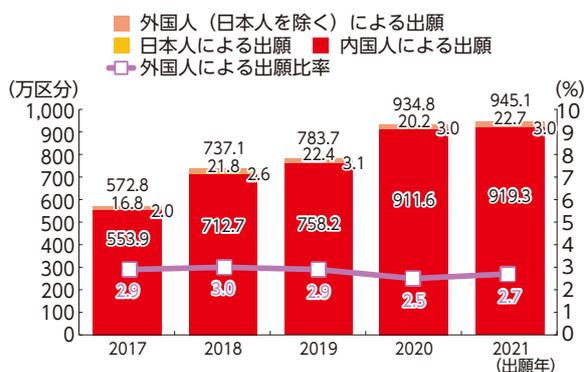
(備考)・出願件数の国別内訳を公表していないため、数値は出願区分数である。
 ・年度は各年の前年10月からその年の9月までを示す。(例)2022年度：2021年10月～2022年9月
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・USPTO Annual Reportを基に特許庁作成。

1-1-87図【欧州における商標登録出願構造】



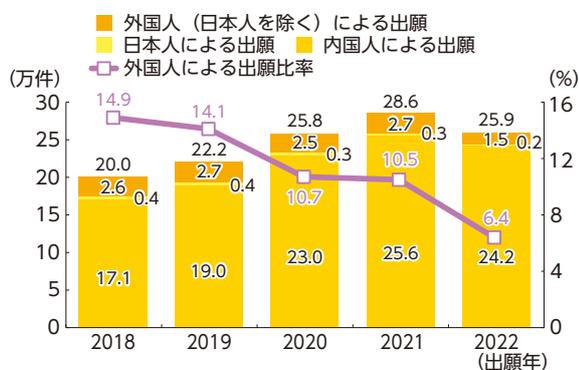
(備考)・EUIPOにおける商標登録出願構造を表す。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・EUIPOウェブサイトを基に特許庁作成。

1-1-88図【中国における商標登録出願構造】



(備考)・出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数である。
 ・2022年のデータは未公表。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・中国商標戦略年度発展報告(2017年)、TM5 における Report for Common Statistical Indicators (2018年)及びCNIPAウェブサイト(2019-2021年)を基に特許庁作成。

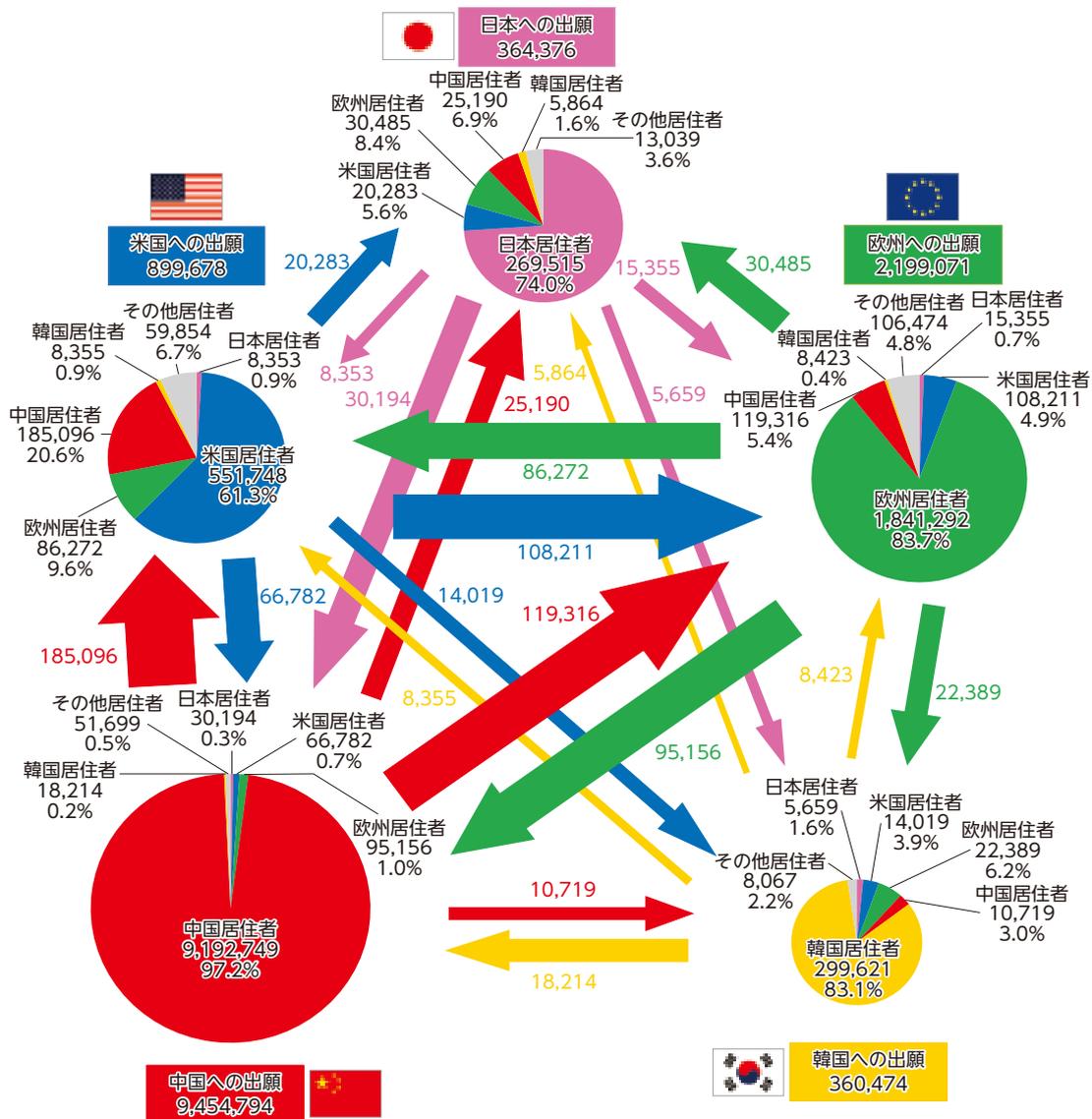
1-1-89図【韓国における商標登録出願構造】



(備考)・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・KIPO Annual Report(2018-2021年)及びKIPO提供資料(2022年暫定値)を基に特許庁作成。

③主要国・機関間の商標登録出願状況(区分数)

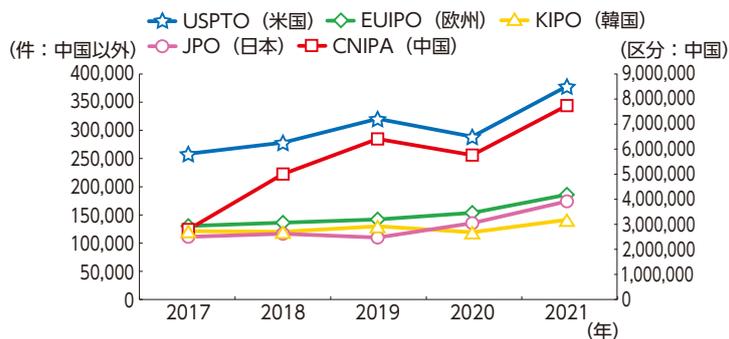
1-1-90図【主要国・機関間の商標登録出願区分数の関係(区分数、2021年)】



(備考)・欧州はEUIPO、EU加盟各国及び英国、スイスへの出願区分数の合計を示し、欧州居住者はEU加盟国及び英国、スイスの出願区分数の合計を示す。
 (資料)・WIPO IP Statistics Data Centerを基に特許庁作成。

④主要国・機関における商標登録件数

1-1-91図【主要国・機関における商標登録件数の推移】



単位：件

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
CNIPA (中国)	2,792,072	5,007,395	6,405,840	5,760,652	7,738,947
USPTO (米国)	258,489	278,197	320,563	288,830	378,238
EUIPO (欧州)	130,406	136,192	142,087	153,685	185,957
KIPO (韓国)	121,303	120,002	129,871	119,227	141,415
JPO (日本)	111,180	116,547	109,859	135,313	174,098

(備考)・商標登録件数はマドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む。

・中国の数値は右軸で示す。中国は登録件数での公表はしていないため、数値は登録区分数である。

(資料)・下記を基に特許庁作成。

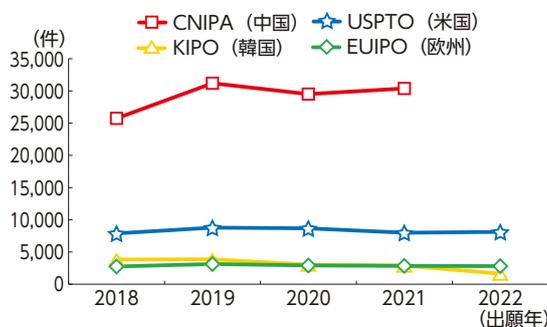
日本 第2部第1章5.

中国 中国商標戦略年度発展報告(2017年)及びTM5における Report for Common Statistical Indicators (2018-2021年)

その他 WIPO Intellectual Property Statistics

⑤日本人による主要国・機関への商標登録出願件数

1-1-92図【日本人による主要国・機関への商標登録出願件数の推移】



単位：件

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
CNIPA (中国)	25,740	31,191	29,515	30,393	
USPTO (米国)	7,883	8,779	8,671	7,982	8,122
KIPO (韓国)	3,836	3,860	3,034	2,880	1,635
EUIPO (欧州)	2,747	3,131	2,908	2,849	2,793

(備考)・中国は出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数である。2022年のデータは未公表。

・米国は出願件数の国別内訳を公表していないため、数値は出願区分数である。また、各年の値は年度データ、各年の前年10月からその年の9月までを示す。(例) 2022年度：2021年10月～2022年9月

・件数は下記資料の定義に従っている。

(資料)・下記を基に特許庁作成。

中国 TM5における Report for Common Statistical Indicators (2018年) 及びCNIPAウェブサイト (2019-2021年)

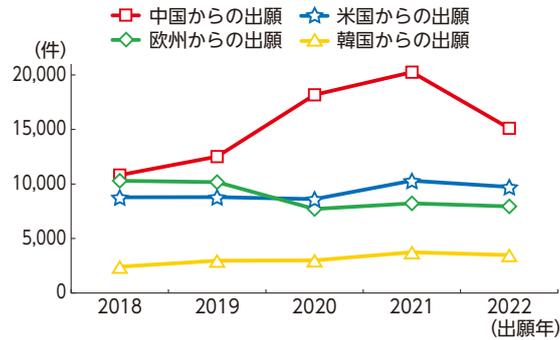
米国 USPTO Annual Report

韓国 KIPO Annual Report (2018-2021年) 及びKIPO提供資料 (2022年暫定値)

欧州 EUIPOウェブサイト

⑥外国人による日本への商標登録出願件数

1-1-93図【外国人による日本への商標登録出願件数の推移】



単位：件

	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		対合計比(2022年)
中国からの出願	10,820	(1,784)	12,508	(2,602)	18,181	(2,411)	20,255	(2,239)	15,100	(1,903)	33.6%
米国からの出願	8,786	(4,060)	8,800	(4,264)	8,616	(4,097)	10,302	(5,149)	9,728	(5,294)	21.7%
欧州からの出願	10,296	(8,291)	10,174	(8,289)	7,710	(6,433)	8,227	(6,766)	7,946	(6,766)	17.7%
韓国からの出願	2,413	(679)	2,973	(843)	2,996	(875)	3,741	(1,142)	3,485	(1,128)	7.8%
その他	6,894	(2,977)	7,405	(3,435)	8,194	(4,094)	9,097	(4,777)	8,652	(4,666)	19.3%
合計	39,209	(17,791)	41,860	(19,433)	45,697	(17,910)	51,622	(20,073)	44,911	(19,757)	100.0%

(備考)・括弧内の数値は国際商標登録出願を内数で表したものを。

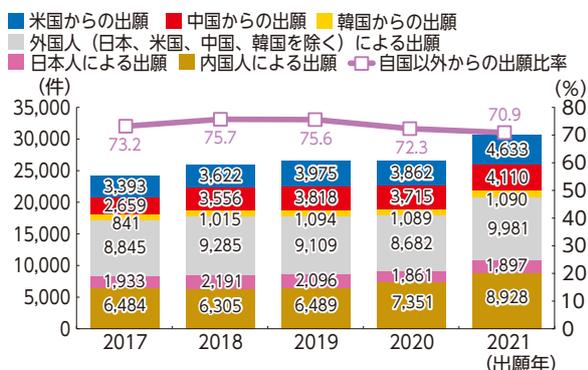
・件数は下記資料の定義に従っている。

(資料)・第2部第4章2.(1)を基に特許庁作成。

(3) 新興国等における商標登録出願動向

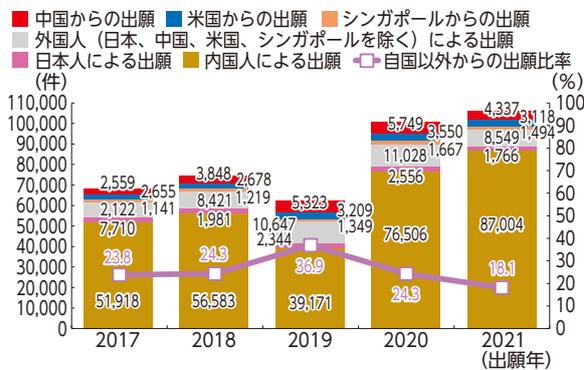
① ASEANにおける商標登録出願動向

1-1-94 図【シンガポールにおける商標登録出願構造】



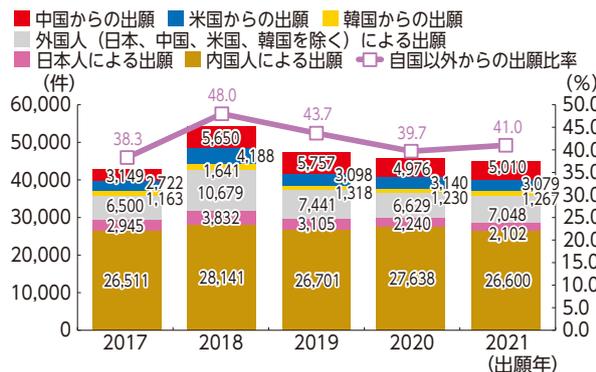
(備考)・米国、中国、韓国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-95 図【インドネシアにおける商標登録出願構造】



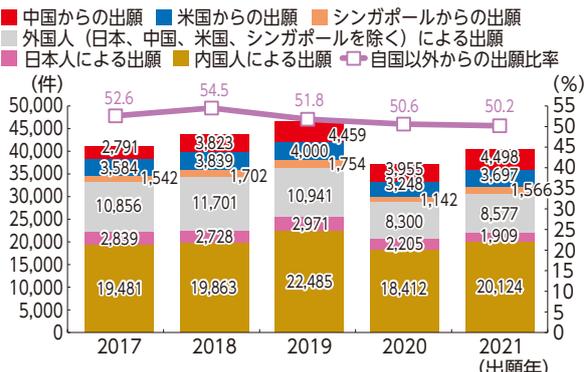
(備考)・中国、米国、シンガポールは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-96 図【タイにおける商標登録出願構造】



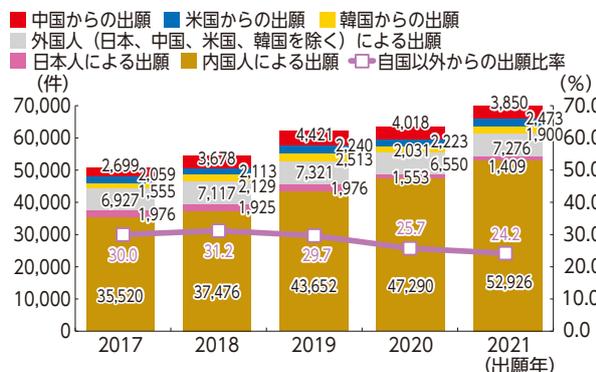
(備考)・中国、米国、韓国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-97 図【マレーシアにおける商標登録出願構造】



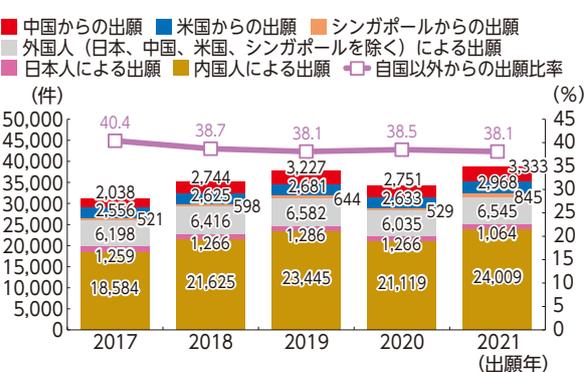
(備考)・中国、米国、シンガポールは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-98 図【ベトナムにおける商標登録出願構造】



(備考)・中国、米国、韓国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

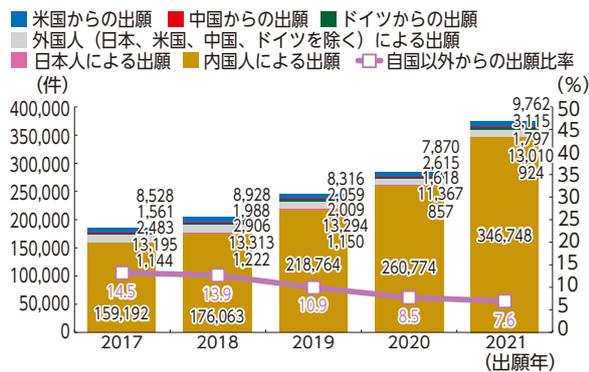
1-1-99 図【フィリピンにおける商標登録出願構造】



(備考)・中国、米国、シンガポールは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

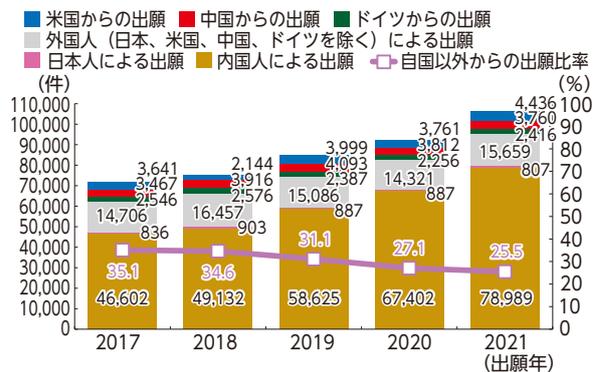
②ブラジル・ロシア・インド・南アフリカにおける商標登録出願動向

1-1-100図【ブラジルにおける商標登録出願構造】



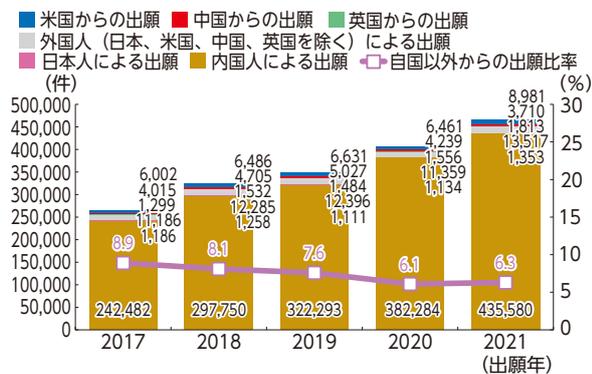
(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-101図【ロシアにおける商標登録出願構造】



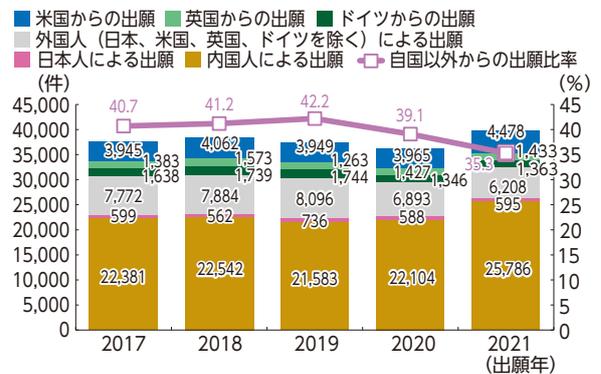
(備考)・米国、中国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-102図【インドにおける商標登録出願構造】



(備考)・米国、中国、英国は、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

1-1-103図【南アフリカにおける商標登録出願構造】



(備考)・米国、英国、ドイツは、2021年の外国人による出願のうち上位3か国(日本除く)。
 ・国別内訳は下記資料の定義に従っている。
 (資料)・WIPO Intellectual Property Statisticsを基に特許庁作成。

5. 審判

(1) 審判の現状

① 審判の請求動向



● 2022年は2021年に比べ、特許、意匠、商標ともに拒絶査定不服審判請求件数が増加。[1-1-104図]

1-1-104図【拒絶査定不服審判請求件数の推移】



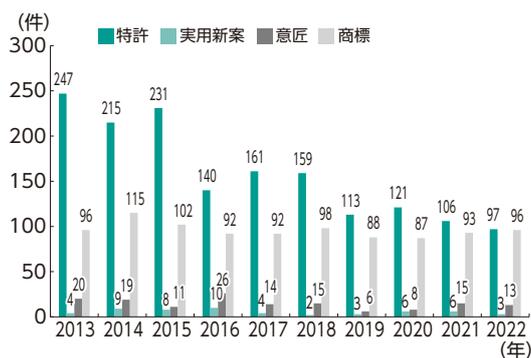
(資料)・第2部第1章6.(1)を基に特許庁作成。

1-1-105図【前置審査結果の推移(特許)】



(資料)・第2部第1章6.(1)を基に特許庁作成。

1-1-106図【無効審判請求件数の推移】



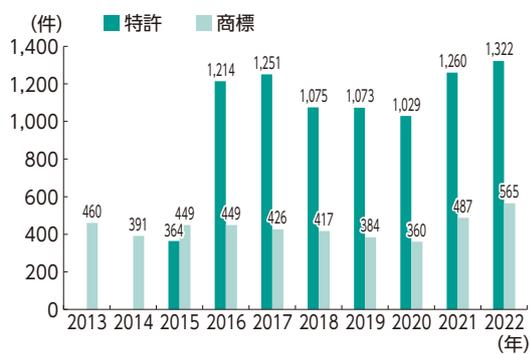
(資料)・第2部第1章6.(3)を基に特許庁作成。

1-1-107図【訂正審判請求件数の推移】



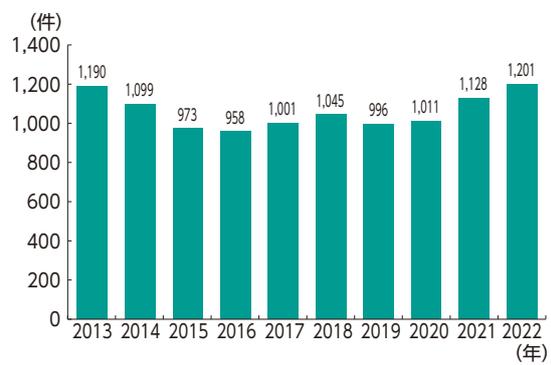
(資料)・第2部第1章6.(4)を基に特許庁作成。

1-1-108図【異議申立件数の推移(権利単位)】



(備考)・特許の異議申立制度は、2015年4月1日開始。
(資料)・第2部第1章6.(7)を基に特許庁作成。

1-1-109図【取消審判請求件数の推移(商標)】



(資料)・第2部第1章6.(5)を基に特許庁作成。

② 審判の審理動向



● 特許の拒絶査定不服審判の審理結果について、請求成立とした審決の割合(請求成立率)は、上昇傾向にあり、2022年では79%。[1-1-112図]

1-1-110図【2022年 審理の状況】

	拒絶査定不服審判		無効審判		訂正審判		異議申立て		取消審判	
	処理件数	平均審理期間	処理件数	平均審理期間	処理件数	平均審理期間	処理件数	平均審理期間	処理件数	平均審理期間
特許・実用新案	8,046	11.7か月	119	13.4か月	216	3.6か月	1,275	8.2か月	—	—
意匠	313	6.8か月	12	12.3か月	—	—	—	—	—	—
商標	1,153	8.6か月	70	10.0か月	—	—	456	8.9か月	1,204	6.4か月

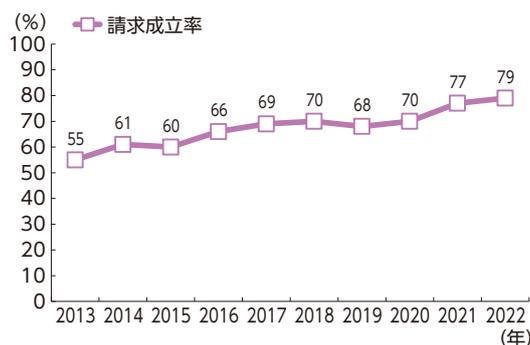
(備考)・処理件数(異議申立てを除く)は、請求成立(含一部成立)、請求不成立(含却下)、及び取下げ・放棄の件数の合計。処理件数(異議申立て)は権利単位の件数。
 ・平均審理期間は、審判請求日(※1)から、審決(又は決定)の発送日(※2)、取下げ・放棄の確定日、又は却下の発送日までの期間の暦年平均。
 (※1)異議申立てについては異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件については審理可能となった日(部門移管日)。
 (※2)特許異議申立てにおいて取消理由通知(決定の予告)を行うものはその発送日、特許無効審判において審決の予告を行うものはその発送日。
 ・実用新案は、無効審判についてのみ計上。
 (資料)・特許庁作成。

1-1-111図【2022年 審理結果の概要】

	査定系審判		当事者系審判		異議申立て	
	請求成立	請求不成立	請求成立	請求不成立	取消決定	維持決定
特許・実用新案	5,942	1,565	190	87	95	1,178
意匠	261	56	5	6		
商標	764	373	1,065	121	37	365

(備考) ・ 審決・決定に至ったもののみ計上。
 ・ 査定系審判は、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。
 ・ 当事者系審判は、無効審判、取消審判、訂正審判を含む。
 ・ 請求不成立及び維持決定は、却下を含む。
 ・ 取消決定は、一部取消しを含む。
 (資料) ・ 第2部第1章6.(1)(2)(3)(4)(5)(7)を基に特許庁作成。

1-1-112図【拒絶査定不服審判事件における請求成立率の推移(特許)】



(備考) ・ 請求成立率 = 請求成立件数 / (請求成立件数 + 請求不成立(含却下)件数)
 (資料) ・ 第2部第1章6.(1)を基に特許庁作成。

(2) 審決取消訴訟の動向

① 出訴件数動向

1-1-113図【2022年 出訴件数】

	特許・実用新案	意匠	商標
査定系審判	19 (34)	0 (4)	17 (4)
当事者系審判	69 (56)	2 (1)	18 (55)
異議申立て	6 (8)		2 (3)

(備考) ・ 図中括弧内は2021年。
 ・ 査定系審判は、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。
 ・ 当事者系審判は、無効審判、取消審判、訂正審判を含む。
 (資料) ・ 第2部第2章18.(1)を基に特許庁作成。

② 判決件数動向

1-1-114図【2022年 判決件数】

	特許・実用新案		意匠		商標	
	請求棄却	審決取消	請求棄却	審決取消	請求棄却	審決取消
査定系審判	18 (20)	4 (9)	2 (1)	1 (0)	10 (9)	0 (2)
当事者系審判	40 (40)	10 (24)	1 (0)	0 (0)	17 (25)	6 (10)
異議申立て	4 (6)	0 (4)			2 (0)	1 (0)

(備考) ・ 図中括弧内は2021年。
 ・ 査定系審判は、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。
 ・ 当事者系審判は、無効審判、取消審判、訂正審判を含む。
 (資料) ・ 第2部第2章18.(2)を基に特許庁作成。